#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08062493 A

(43) Date of publication of application: 08.03.96

(51) Int. CI

G02B 13/00

G02B 5/18

G02B 5/32

G02B 21/02

G11B 7/095

G11B 7/135

G11B 7/24

G11B 19/12

(21) Application number: 07167211 (22) Date of filing: 03.07.95

(30) Priority: 01.02.93 JP 05 14432

04.08.93 JP 05193353

(62) Division of application: 05328230

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

KANEUMA YOSHIAKI **MIZUNO SADAO** 

**NISHINO SEIJI** 

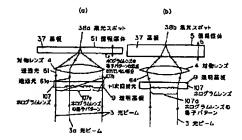
(54) OBJECTIVE LENS AND OPTICAL DISC DEVICE

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

## (57) Abstract:

PURPOSE: To provide an light focusing optical system which can converge a light beam on any of optical discs having different substrate thicknesses up to a diffraction limit, and an optical head device and an optical disc device which can record and reproduce a signal onto and from any of optical discs having different thicknesses.

CONSTITUTION: A hologram lens 107 is designed so as to allow a transmitting light (0-order diffracting light) of a light beam 3a has a sufficient intensity. An objective lens 4 is designed so as to form a light focus spot at a diffraction limit an optical disc having a thin substrate 37 thickness (t2) when light beam 61 having transmitted through the hologram lens 107 without being diffracted, is incident upon the lens 4. Further, a 41 order diffraction light 64 which is diffracted by the hologram lens 107 is focused onto an information medium 5, and is subjected to aberration correction so that it can be converged to a diffraction limit through the substrate 37 of having a thickness t1.



# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-62493

(43)公開日 平成8年(1996)3月8日

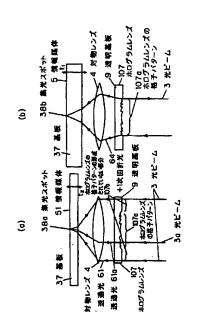
(51) Int.Cl. <sup>8</sup> G 0 2 B 13/00	酸別記号	庁内整理番号	ΓI		技術表示箇所
5/18					
5/32	. 2				
21/02 G 1 1 B 7/095	B	9368-5D			
G11P 1/093	2		未讃求 請求項	頁の数47 OL (全 35 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	<b>特顧平7-167211</b>		(71)出顧人	000005821	
(62)分割の表示	特願平5-328230の分割 平成5年(1993)12月24日			松下電器產業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地	
(22)出願日					
			(72)発明者		
(31)優先権主張番号	優先権主張番号 特顯平5-14432			大阪府門真市大学門真1006都	静地 松下電器
(32)優先日	平5 (1993) 2月1日	∃		産業株式会社内	
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明者		ne (a). Like manin man, 1999
(31)優先権主張番号				大阪府門真市大字門真1006都	的 松下電器
(32)優先日	平5 (1993) 8月4日	3	450) Paris 4	<b>産業株式会社内</b>	
(33)優先權主張国	日本 (JP)		(72)発明者	西野 荷治 大阪府門真市大字門真1006都	*地 松下電器
				大政府门其中人于门其1000g 商業株式会社内	新地 位下电路
			(74)代理人		1名)

# (54)【発明の名称】 対物レンズ及び光ディスク装置

# (57) 【要約】

【目的】 異なる基板の厚みの光ディスク上に回折限界まで光ビームを集光することのできる集光光学系、異なる基板の厚みの光ディスクの記録再生を行うことのできる光ヘッド装置及び光ディスク装置を構成することを目的とする。

【構成】 光ビーム3 a の透過光(0次回折光)61 a も充分な強度を有するようにホログラムレンズ107を設計する。対物レンズ4は、ホログラム107を回折されずに透過した光ビーム61が入射したときに、基板37の厚み(t2)の薄い光ディスク上に回折限界の集光スポットを形成できるよう設計されている。また、ホログラムレンズ107で回折された+1次回折光64は対物レンズ4によって情報媒体5上に集光され、厚さt1の基板37を通して回折限界まで絞れるように収差補正を施されている。



## 【特許請求の範囲】

10

【請求項1】対物レンズであって、前記対物レンズに対して同一の側に複数の焦点を作り出す手段を具備することを特徴とする対物レンズ。

【請求項2】請求項1の対物レンズであって、少なくとも屈折型レンズとホログラムを具備し、前記ホログラムは前記対物レンズに対して同一の側に複数の焦点を作り出すことを特徴とする対物レンズ。

【請求項3】請求項2の対物レンズであって、前記対物レンズの有する複数の焦点は、前記対物レンズの具備す 10るホログラムの異なる次数の回折光であることを特徴とする対物レンズ。

【請求項4】請求項3の対物レンズであって、前記対物レンズは、前記対物レンズの有するホログラムの透過光により形成される第1の焦点と、ホログラムの回折光により形成される第2の焦点を有することを特徴とする対物レンズ。

【請求項5】請求項2~4のいずれかの対物レンズであって、

前記対物レンズの具備するホログラムの格子パターンは 20 同心円状の格子パターンを含むことを特徴とする対物レ ンズ

【請求項6】請求項2~5のいずれかの対物レンズであって、

前記対物レンズの具備するホログラムは位相型の回折素 子であることを特徴とする対物レンズ。

【請求項7】請求項6の対物レンズであって、

前記対物レンズの具備するホログラムによって与えられる位相変調の振幅を2πラジアン未満にすることを特徴とする対物レンズ。

【請求項8】請求項6または7のいずれかの対物レンズ であって、

前記対物レンズの具備するホログラムはレリーフ型の回 折素子であることを特徴とする対物レンズ。

【請求項9】請求項8の対物レンズであって、

前記対物レンズの具備するホログラムは位相型の回折素 子であり、

前記ホログラムはレリーフ型の回折素子であり、

前記ホログラム成分を構成する硝材の波長 $\lambda$ における屈 折率を $n(\lambda)$ 、光源波長 $\lambda = \lambda$ 0としたときに、前記 40 ホログラム成分の凹凸形状の高さHを、

 $H < \lambda 0 / (n (\lambda 0) - 1)$ 

とすることによって、前記ホログラム成分によって与えられる位相変調の振幅を $2\pi$ ラジアン未満にすることを特徴とする対物レンズ。

【請求項10】請求項8の対物レンズであって、 前記対物レンズの具備するホログラムの格子パターン部 の断面形状は階段状の形状であることを特徴とする対物 レンズ。

【請求項11】請求項10の対物レンズであって、

前記対物レンズの具備するホログラムの格子パターンの各ピッチ内の位相変化量は4段の階段状に変化し、格子ピッチに対する最高段の幅の割合、及び、格子ピッチに対する最低段の幅の割合が、格子パターンの外周部ほど小さくなることを特徴とする対物レンズ。

【請求項12】請求項10の対物レンズであって、 前記対物レンズの具備するホログラムの格子パターン内 周部の各ピッチ内の位相変化量は4段の階段状に変化 1.

10 各ピッチ内の位相変化量が4段の階段状に変化する部分は、格子ピッチに対する最高段の幅の割合、及び、格子ピッチに対する最低段の幅の割合が、格子パターンの外周部ほど小さくなり、

格子パターンの各ピッチ内の位相変化量が4段の階段状に変化する部分よりも外周部では、各ピッチ内の位相変化量が、前記4段のうち2番目と3番目の高さの段からなる2段の階段状であり、

前記2段の幅が同心円状の格子パターンの外周部ほど互 いに大きく異なることを特徴とする対物レンズ。

20 【請求項13】請求項10の対物レンズであって、前記対物レンズの具備するホログラムの格子パターンの各ピッチ内の位相変化量は4段の階段状に変化し、格子ピッチに対する最高段の幅の割合、及び、格子ピッチに対する最低段の幅の割合が、格子パターンの内周部ほど小さくなることを特徴とする対物レンズ。

【請求項14】請求項10の対物レンズであって、 前記対物レンズの具備するホログラムの格子パターン外 周部の各ピッチ内の位相変化量は4段の階段状に変化 1

30 各ピッチ内の位相変化量が4段の階段状に変化する部分 は、格子ピッチに対する最高段の幅の割合、及び、格子 ピッチに対する最低段の幅の割合が、格子パターンの内 周部ほど小さくなり、

格子パターンの各ピッチ内の位相変化量が4段の階段状に変化する部分よりも内周部では、各ピッチ内の位相変化量が、前記4段のうち2番目と3番目の高さの段からなる2段の階段状であり、

前記2段の幅が同心円状の格子パターンの内周部ほど互 いに大きく異なることを特徴とする対物レンズ。

【請求項15】請求項6または7のいずれかの対物レン ズであって、

前記対物レンズの具備するホログラムは液晶セルによっ て構成される位相型の回折素子であることを特徴とする 対物レンズ。

【請求項16】請求項6または7のいずれかの対物レン ズであって、

前記対物レンズの具備するホログラムは複屈折性材料からなる基板上に形成される位相型の回折素子であることを特徴とする対物レンズ。

50 【請求項17】請求項2~16のいずれかの対物レンズ

であって、

00

屈折型レンズと前記対物レンズの具備するホログラムの 相対位置を固定したことを特徴とする対物レンズ。

【請求項18】請求項17の対物レンズであって、 屈折型レンズ表面に前記対物レンズの具備するホログラ ムを作製したことを特徴とする対物レンズ。

【請求項19】請求項18の対物レンズであって、 屈折型レンズ面のうちより曲率の大きな表面に、前記対 物レンズの具備するホログラムを作製したことを特徴と する対物レンズ。

【請求項20】請求項18の対物レンズであって、 屈折型レンズ面のうちより曲率の小さな表面に、前記対 物レンズの具備するホログラムを作製したことを特徴と する対物レンズ。

【請求項21】請求項1~20のいずれかの対物レンズであって、前記対物レンズの有する複数の焦点は、開口数(N. A.) が異なるものを含むことを特徴とする対物レンズ。

【請求項22】請求項21の対物レンズであって、 少なくとも屈折型レンズとホログラムを具備し、前記ホ 20 ログラムは前記対物レンズに対して同一の側に複数の焦 点を作り出し、

前記対物レンズの具備するホログラムは対物レンズの開口に対応する部分の一部に格子パターンが形成されており、前記ホログラムの他の部分は格子パターンがない部分も存在することを特徴とする対物レンズ。

【請求項23】請求項22の対物レンズであって、 少なくとも屈折型レンズとホログラムを具備し、前記ホログラムは前記対物レンズに対して同一の側に複数の焦点を作り出し、

前記対物レンズの具備するホログラムの格子パターンが ない部分の位相が、格子パターン部の位相の平均値とぼ ぼ一致することを特徴とする対物レンズ。

【請求項24】請求項22の対物レンズであって、前記対物レンズの具備するホログラムは対物レンズの開口に対応する部分の一部に格子パターンが形成されており、前記ホログラムの他の部分は格子パターンがない部分も存在し、前記ホログラムの格子パターン部の断面形状は階段状の形状であり、ホログラムの格子パターンがない部分の表面の高さを、前記ホログラムの格子部断面40の階段の段のなかで、光軸方向に対して最高位置でも最低位置でもないいずれかの段と同じ高さに設定することを特徴とする対物レンズ。

【請求項25】請求項2~21のいずれかの対物レンズであって、

前記対物レンズの具備するホログラムは場所によって回 折効率が異なることを特徴とする対物レンズ。

【請求項26】請求項25の対物レンズであって、 前記対物レンズの具備するホログラムは位相型の回折素 子であって、前記ホログラムの格子パターンの外周部の 50

位相変調量が内周部の位相変調量よりも小さいことを特 徴とする対物レンズ。

【請求項27】請求項25の対物レンズであって、 前記対物レンズの具備するホログラムは位相型の回折素 子であって、前記ホログラムの格子パターンの内周部の 位相変調量が外周部の位相変調量よりも小さいことを特

【請求項28】請求項1~27のいずれかの対物レンズであって、前記対物レンズの有する複数の焦点は、光軸10 方向の焦点位置が異なるものを含むことを特徴とする対物レンズ。

徴とする対物レンズ。

【請求項29】 請求項1~28のいずれかの対物レンズであって、前記対物レンズに対して同一の側に複数の焦点を有し、そのうちの少なくとも2つの焦点は基板表面から異なる厚さの位置にある面上に収束するように設計されている対物レンズ。

【請求項30】請求項29の対物レンズであって、 少なくとも屈折型レンズとホログラムを具備し、前記ホログラムは前記対物レンズに対して同一の側に複数の焦点を作り出し、

屈折型レンズは前記対物レンズの具備するホログラムの 透過光を基板表面から厚さt2の情報記録面上に光ビームを集光できるように設計されており、前記ホログラムは前記ホログラムから回折する回折光が前記屈折型レンズを通過すると基板表面から厚さt1の情報記録面上に 光ビームを集光できるように設計されており、t2<t1であることを特徴とする対物レンズ。

【請求項31】請求項29の対物レンズであって、

少なくとも屈折型レンズとホログラムを具備し、前記ホ 0 ログラムは前記対物レンズに対して同一の側に複数の焦 点を作り出し、

屈折型レンズは前記対物レンズの具備するホログラムの 透過光を基板表面から厚さt1の情報記録面上に光ビームを集光できるように設計されており、前記ホログラム は前記ホログラムから回折する回折光が前記屈折型レンズを通過すると基板表面から厚さt2の情報記録面上に 光ビームを集光できるように設計されており、t2<t1であることを特徴とする対物レンズ。

【請求項32】放射光源と対物レンズを具備し、

前記対物レンズは請求項1~31のいずれかの対物レン ズであり、

対物レンズに対して放射光源の反対の側に複数の焦点を 有することを特徴とする集光光学系。

【請求項33】請求項32の集光光学系であって、 放射光源から出射する光ビームのファーフィールドバターンは外周部ほど光強度が小さくて、

対物レンズの構成要素である屈折型レンズの開口内に、 前記光ビームの中心部の光強度に比べて半分以下の光強 度になる外周部まで、前記対物レンズの構成要素である 対物レンズの開口内に取り込むことを特徴とする集光光

学系。

【請求項34】情報記録面上に髙密度の記録ピットAと、前記記録ピットAより低い記録密度のピットBがあり、前記ピットBは前記ピットAの形成されている領域の基板の厚みがt2であることを判別できる情報を持っており、ピットAのある部分、または、記録可能な部分は基板の厚みはt2であるが、ピットBの形成されている領域は基板の厚みがt1であり、t1>t2であることを特徴とする光ディスク。

【請求項35】情報記録面上に高密度の記録ピットAと 10 低記録密度のピットCがあり、前記ピットCは前記ピットAの形成されている領域の基板の厚みがt2であることを判別できる情報を持っており、ピットのある部分、または、記録可能な部分は基板の厚みがすべてt2であり、t2はコンパクトディスク(CD)の基板の厚みよりも薄いことを特徴とする光ディスク。

【請求項36】情報媒体の2種の基板厚みt1とt2に それぞれ対応する焦点制御手段とトラッキング制御手段 と、

前記情報媒体から情報信号とフォーカスエラー信号とト ラッキングエラー信号を読みとり、かつ、複数の焦点を 有する光ヘッド装置と、

前記光ヘッド装置の移動手段と、

前記情報媒体を回転させる回転手段と、

前記制御手段を実現するための電気回路と、

電源または外部電源との接続部を具備し、

前記光ヘッド装置は、

放射光源と、前記光源から出射される光ビームを受け情報媒体上へ微小スポットに収束する請求項32または33のいずれかの集光光学系と、前記情報媒体で反射、回30折した光ビームを受けてその光量に応じて電気信号を出力する光検出器を具備することを特徴とする光ヘッド装置である、ことを特徴とする光ディスク装置。

【請求項37】情報媒体の2種の基板厚みt1とt2に それぞれ対応する焦点制御手段とトラッキング制御手段 と

前記情報媒体から情報信号とフォーカスエラー信号とト ラッキングエラー信号を読みとる光ヘッド装置と、

前記光ヘッド装置の移動手段と、

前記情報媒体を回転させる回転手段と、

前記制御手段を実現するための電気回路と、

電源または外部電源との接続部と、

基板の厚み検出の検出手段と、

基板の厚みを認識し、前記基板厚に対応した制御に切り 替える切り替え手段を具備する、光ディスク装置。

【請求項38】情報媒体の2種の基板厚みt1とt2に それぞれ対応する焦点制御手段とトラッキング制御手段

前記情報媒体から情報信号とフォーカスエラー信号とト ラッキングエラー信号を読みとる光ヘッド装置と、 前記光ヘッド装置の移動手段と、

前記情報媒体を回転させる回転手段と、

前記制御手段を実現するための電気回路と、

電源または外部電源との接続部を具備し、

フォーカスエラー信号に対してある一定のしきい値を設けて、情報媒体に対し前記光ヘッド装置の対物レンズを一定の方向に移動しながら、フォーカスエラー信号の大きさが前記一定のしきい値を越えたときに初めてフォーカスエラー信号が0になるように焦点合わせを行うことを特徴とする請求項36または37のいずれかの光ディスク装置。

【請求項39】情報媒体の2種の基板厚みt1とt2に それぞれ対応する焦点制御手段とトラッキング制御手段 と

前記情報媒体から情報信号とフォーカスエラー信号とトラッキングエラー信号を読みとる光ヘッド装置と、

前記光ヘッド装置の移動手段と、

前記情報媒体を回転させる回転手段と、

前記制御手段を実現するための電気回路と、

雷源または外部電源との接続部を具備し、

基板の厚み t 1 に対応した焦点制御とトラッキング制御を行って基板の厚みを判別する情報を検出し、基板の厚みが t 2 であるという情報を認識したら、基板の厚み t 2 に対応した焦点制御に切り替えることを特徴とする請求項36または37のいずれかの光ディスク装置。

【請求項40】情報媒体の2種の基板厚みt1とt2に それぞれ対応する焦点制御手段とトラッキング制御手段 と

前記情報媒体から情報信号とフォーカスエラー信号とト ラッキングエラー信号を読みとる光へッド装置と、

前記光ヘッド装置の移動手段と、

前記情報媒体を回転させる回転手段と、

前記制御手段を実現するための電気回路と、

電源または外部電源との接続部を具備し、

基板の厚み t 1 に対応した焦点制御とトラッキング制御を行って情報信号を検出し、情報信号の振幅が一定値以上得られなかった場合には、基板の厚み t 2 に対応した焦点制御に切り替えることを特徴とする請求項3 6 または3 7 のいずれかの光ディスク装置。

0 【請求項41】放射光源と、前記光源から出射される光 ビームを受け情報媒体上へ微小スポットに収束する請求 項32または33のいずれかの集光光学系と、前記情報 媒体で反射、回折した光ビームを受けてその光量に応じ て電気信号を出力する光検出器を具備することを特徴と する光ヘッド装置を用いて、

基板の厚みを認識し、前記基板厚に対応した制御に切り 替えて、基板表面から異なる厚さの位置にある情報信号 を再生する情報再生方法。

【請求項42】放射光源と、前記光源から出射される光 50 ビームを受け情報媒体上へ微小スポットに収束する請求



項32または33のいずれかの集光光学系と、前記情報 媒体で反射、回折した光ビームを受けてその光量に応じ て電気信号を出力する光検出器を具備することを特徴と する光ディスク装置を用いた焦点合わせの方法であっ て、

フォーカスエラー信号に対してある一定のしきい値を設けて、情報媒体に対し対物レンズを一定の方向に移動しながら、フォーカスエラー信号の大きさが前記一定のしきい値を越えたときに初めてフォーカスエラー信号が0になるように焦点合わせを行うことを特徴とする焦点合 10 わせ方法。

【請求項43】放射光源と、前記光源から出射される光ビームを受け情報媒体上へ微小スポットに収束する請求項32または33のいずれかの集光光学系と、前記情報媒体で反射、回折した光ビームを受けてその光量に応じて電気信号を出力する光検出器を具備することを特徴とする光へッド装置を用いて、

基板の厚み t 1 に対応した焦点制御とトラッキング制御を行って基板の厚みを判別する情報を検出し、基板の厚みが t 2 であるという情報を認識したら、基板の厚み t 2 に対応した焦点制御に切り替えることを特徴とする焦点合わせ方法。

【請求項44】放射光源と、前記光源から出射される光ビームを受け情報媒体上へ微小スポットに収束する請求項32または33のいずれかの集光光学系と、前記情報媒体で反射、回折した光ビームを受けてその光量に応じて電気信号を出力する光検出器を具備することを特徴とする光ヘッド装置を用いて、

基板の厚みt1に対応した焦点制御とトラッキング制御を行って情報信号を検出し、情報信号の振幅が一定値以 30 上得られなかった場合には、基板の厚みt2に対応した焦点制御に切り替えることを特徴とする焦点合わせ方法.

【請求項45】請求項1~31のいずれかの対物レンズと、接眼レンズを具備した顕微鏡。

【請求項46】請求項1~31のいずれかの対物レンズと、撮像手段を具備した顕微鏡。

【請求項47】請求項44または請求項45のいずれかの顕微鏡と、顕微鏡用の光源と、試料上に塗布した光感光性材料を露光するための露光用光源と露光手段と、フォトマスクと試料との位置合わせを行うための位置合わせ手段を具備した露光装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光学レンズに関するもの、及び、光ディスクあるいは光カードなど、光媒体もしくは光磁気媒体(情報媒体)上に記憶される情報の記録・再生あるいは消去を行う光ヘッド装置、光ディスク装置に関するもの、及び、光ディスクに関するもの、及び、光学顕微鏡及びこの光学顕微鏡を具備した露光装置 50

に関するものである。

[0002]

【従来の技術】髙密度・大容量の記憶媒体として、ピッ ト状パターンを有する光ディスクを用いる光メモリ技術 は、ディジタルオーディオディスク、ビデオディスク、 文書ファイルディスク、さらにはデータファイルと用途 を拡張しつつ、実用化されてきている。微小に絞られた 光ビームを介して光ディスクへの情報の記録再生が高い 信頼性のもとに首尾よく遂行されるメカニズムは、ひと えにその光学系に因っている。その光学系の主要部であ る光ヘッド装置の基本的な機能は、回折限界の微小スポ ットを形成する集光性、前記光学系の焦点制御とトラッ キング制御、及びピット信号の検出に大別される。これ らは、目的、用途に応じて、各種の光学系ならびに光電 変換検出方式の組合せによって現わされており、特に近 年、光ピックアップヘッド装置を小型化、薄型化するた めに、ホログラムを用いた光ピックアップヘッド装置が 開示されている。

【0003】図49に、我々が先に考案し特許出願した (特願 平3-46630) 光ヘッド装置の構成図を従 来例として示す。

【0004】図49において、2は半導体レーザ等の放射光源である。この光源から出射した光ビーム3(レーザ光)は、図50の(a)または(b)のように対物レンズ4と一体化されたブレーズ化ホログラム105(以下単にホログラムと呼ぶ)を透過して、対物レンズ4に入射し、情報媒体5上に集光される。情報媒体5で反射した光ビームはもとの光路を逆にたどって(復路)、ホログラム105に入射する。このホログラム105から生じる復路の+1次回折光6は光検出器7に入射する。光検出器7の出力を演算することによって、サーボ信号及び、情報信号を得ることができる。

【0005】ここで、ホログラム105がブレーズ化されている理由は、放射光源2から情報媒体5へ至る往路においてホログラム105から発生する不要な回折光が、情報媒体5で反射して光検出器7に入射することを防ぐためである。

【0006】また本発明は光学顕微鏡にも係わるものである。従来用いられてきた光学顕微鏡の対物レンズはただ1つの焦点面を有するものであり焦点深度内しか観察できないものであった。

【0007】また本発明は露光装置にも係わるものである。半導体上に微細な回路を形成する工程などにおいて、半導体などの試料上に光感光性の材料を塗布してフォトマスクを通して露光する工程が必須である。本発明ははこの露光工程において用いる露光装置にも係わる。例えば、III-IV族化合物半導体を用いた高周波回路(III-IV compound microwave circuits)や光電変換素子(opto-electronic detectors)、固体レーザー(solid state lasers)などの製造工程において、予め試料の

裏面に所定のパターンを形成し、このパターンとフォトマスクの相対位置を高精度で合わせて表面にパターンを 転写する際に、従来は低倍率の焦点深度の深い顕微鏡で 試料の裏面と表面を同時に観察して位置合わせを行って いた。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】近年、光学系設計技術 の進歩と光源である半導体レーザの短波長化により、従 来以上の高密度の記憶容量を持つ光ディスクの開発が進 んでいる。高密度化のアプローチとしては、光ディスク 10 上へ光ビームを徴小に絞る集光光学系の光ディスク側開 口数 (NA) を大きくすることが検討されている。その 際、問題となるのが光軸の傾き(いわゆるチルト)によ る収差の発生量の増大である。NAを大きくすると、チ ルトに対して発生する収差量が大きくなる。 これを防ぐ ためには、光ディスクの基板の厚み(基材厚)を薄くす れば良い。図51は同一チルトの時に一定の収差量が発 生する基材厚とNAの関係を示したものである。 例えば NA=0.5、基板の厚みt1=1.2mmの時と、同 じ量のチルト許容度を得るためには、NA=0. 6の時 20 には基板の厚み t 2 = 0. 8 mmにすれば良い。 なお、 本明細書中では、基板厚みとは光ディスク(または情報 媒体)に光ビームの入射する面から情報記録面までの厚 みを指す。

【0009】上記の理由から、高密度の光ディスクでは基板の厚みを薄くすることが望ましい。このため、既に市販されているコンパクトディスク(CD)を初めとした多くの在来の光ディスクよりも次世代の高密度光ディスクの基板の厚みは薄くなると考えられる。当然、在来の光ディスクと次世代の高密度光ディスクの両方を記録 30 再生できる光ディスク装置が必要になる。そのためには異なる基板の厚みの光ディスク上に回折限界まで光ビームを集光することのできる集光光学系を備えた光ヘッド装置が必要である。

【0010】然るに、現在までに知られている光ヘッド 装置はすべて特定の基板の厚みの光ディスクにたいして 記録再生することしかできない。例えば従来例で挙げた 光ヘッド装置も例外ではなく、基板の厚みが規定された 範囲外(約±0.1mm以上違う)の光ディスクにたい しては球面収差等の収差が発生し、記録再生が不可能で 40 ある。従って従来の技術では在来の光ディスクと次世代 の高密度光ディスクの両方を記録再生できる光ディスク 装置を実現できない、という課題があった。

【0011】そこで本発明では上記の課題に鑑み、透過 光も十分な強度であるホログラムレンズを利用すること によって、異なる基板の厚みの情報媒体(光ディスク) 上に回折限界まで光ビームを集光することのできる集光 光学系、異なる基板の厚みの光ディスクの記録再生を行 うことのできる光ヘッド装置及び光ディスク装置を構成 することを目的とする。 10

【0012】光学顕微鏡については、従来用いられてきた光学顕微鏡の対物レンズはただ1つの焦点面の焦点深度内しか観察できず、倍率と光軸方向の観察範囲がトレードオフの関係になっており、高倍率で光軸方向を広い範囲に渡って観察することが不可能であるという課題があった。

【0013】露光装置については、予め試料の裏面に所定のパターンを形成し、このパターンとフォトマスクの相対位置を高精度で合わせて表面にパターンを転写する際に、従来は低倍率の焦点深度の深い顕微鏡で試料の裏面と表面を同時に観察して位置合わせを行っていたため、5μμ以下の精度で位置合わせを行うことが不可能であるという課題がある。

#### [0014]

【課題を解決するための手段】本発明では上述の課題を 解決するため、対物レンズは、一組の屈折型対物レンズ とホログラムレンズの組み合わせからなる複合対物レン ズにおいて、前記ホログラムレンズは入射光をすべて回 折するのではなく、その透過率(0次回折効率)が0で はないことを特徴とする複合対物レンズ、という構成に し、また、一組の屈折型対物レンズとホログラムレンズ の組み合わせからなる複合対物レンズにおいて、前記屈 折型対物レンズは前記ホログラムレンズの透過光を厚さ t 2の基板を持つ情報媒体の情報記録面上に回折限界ま で光ビームを集光できるように設計されており、前記ホ ログラムレンズは前記ホログラムレンズから回折する+ 1次回折光が厚さt 1の基板を持つ情報媒体の情報記録 面上に回折限界まで光ビームを集光できるように設計さ れており、t2<t1であることを特徴とする複合対物 レンズ、という構成にするか、または、一組の屈折型対 物レンズとホログラムレンズの組み合わせからなる複合 対物レンズにおいて、前記屈折型対物レンズは前記ホロ グラムレンズの透過光を厚さt 1の基板を持つ情報媒体 の情報記録面上に回折限界まで光ビームを集光できるよ うに設計されており、前記ホログラムレンズは前記ホロ グラムレンズから回折する+1次回折光が厚さ t 2の基 板を持つ情報媒体の情報記録面上に回折限界まで光ビー ムを集光できるように設計されており、t2<t1であ ることを特徴とする複合対物レンズ、という構成にし、 また、光ヘッド装置は、放射光源と、前記光源から出射 される光ビームを受け情報媒体上へ微小スポットに収束 する集光光学系と、前記情報媒体で反射、回折した光ビ ームを波面変換する手段と、前記波面変換手段で波面を 変換された前記光ビームを受け光量に応じて電気信号を 出力する光検出器からなる光ヘッド装置において、前記 情報媒体近くに配置された対物レンズは上記のいずれか の複合対物レンズであり、前記波面変換手段と前記光検 出器は唯一組のみを備えることを特徴とする光ヘッド装 置、という構成にするか、または、放射光源と、前記光 50 源から出射される光ビームを受け情報媒体上へ微小スポ

が、基板の厚みが t 2 であるという情報がなければ、そ のまま基板の厚みt1に対応した焦点制御を行って再生 し続けることを特徴とする光ディスク装置、という構成 にするか、または、情報媒体の2種の基板厚み t 1 と t 2にそれぞれ対応する焦点制御手段とトラッキング制御 手段と情報検出手段を具備する光ヘッド装置と、前記光 ヘッド装置の移動手段と、情報媒体を回転させる回転手 段とを設け、光ディスク装置に光ディスクをセットする と、まず記録ピットが必ず存在するところ例えば最内周 などに光ヘッド装置を動かし、次に、基板の厚みt1に 対応した焦点制御を行い、トラッキング制御を行って情 報信号を検出し、情報信号の振幅が一定値以上得られな かった場合には、基板の厚みt2に対応した焦点制御を 行が、情報信号の振幅が一定値以上得られた場合には、 そのまま基板の厚みt1に対応した焦点制御を行って再 生し続けることを特徴とする光ディスク装置、という構 成にし、光学顕微鏡については、前記のいずれかの複合 対物レンズを具備した光学顕微鏡という構成にし、ま た、露光装置については前記の顕微鏡と、顕微鏡用の光 源と、試料上に塗布した光感光性材料を露光するための 露光用光源と露光手段と、フォトマスクと試料との位置 合わせを行うための位置合わせ手段を具備した露光装 置、という構成にする。

[0015]

【作用】上記手段を用いることにより、

(1)入射光の一部を回折するホログラムレンズと対物 レンズを組み合わせることによって異なる基板厚(t1 とt 2) の光ディスク上にそれぞれ回折限界にまで集光 される集光スポットを形成する事のできる2焦点レンズ を実現できる。ホログラムレンズの回折効率は100% 未満であり、光ビームの透過光(〇次回折光)も充分な 強度を有するホログラムレンズと対物レンズを組み合わ せて用いることによって、透過光の形成する集光ビーム のサイドローブを低く抑えることができる。さらにホロ グラムレンズはブレーズ化することによって2焦点の光 ビームを形成する透過光と+1次回折光の光量和を大き くすることができ、光の利用効率を高くできる。

【0016】(2)ホログラムレンズを凸レンズとして 用いることにより、色収差が発生しなくなる。

【0017】(3) 本発明の2焦点レンズを用いて光へ ッド装置を構成し、波面変換手段も光検出器も単一のも のを共通に用いることにより、少ない部品点数で小型、 軽量、低コストの光ヘッド装置でありながら、異なる基 板の厚みの光ディスクの記録再生を一つの光ヘッド装置 で行うことができる。

【0018】または、本発明の2焦点レンズを用いて光 ヘッド装置を構成し、波面変換手段と光検出器を2組用 いることにより、CDなど基板厚の厚い(t 1)光ディ スクは再生のみ行い、基板厚の薄い(t 2)高密度光デ

ットに収束する集光光学系と、前記情報媒体で反射、回 折した光ビームを波面変換する手段と、前記波面変換手 段で波面を変換された前記光ビームを受け光量に応じて 電気信号を出力する光検出器からなる光ヘッド装置にお いて、前記情報媒体近くに配置された対物レンズは上記 のいずれかの複合対物レンズであり、前記情報媒体で反 射、回折した光ビームを前記放射光源の出射点とは異な る少なくとも2方向に分岐するビームスプリッターを具 備し、前記波面変換手段と前記光検出器は少なくとも2 組を具備することを特徴とする光ヘッド装置、という構 10 成にするか、または、放射光源と、前記光源から出射さ れる光ビームを受け情報媒体上へ微小スポットに収束す る集光光学系と、前記情報媒体で反射、回折した光ビー ムを波面変換する手段と、前記波面変換手段で波面を変 換された前記光ビームを受け光量に応じて電気信号を出 力する光検出器からなる光ヘッド装置において、前記情 報媒体近くに配置された対物レンズは上記のいずれかの 複合対物レンズであり、前記情報媒体で反射、回折した 前記光ビームの一部分を前記放射光源の出射点とは異な る方向に全反射し、残りを全透過するビームスプリッタ ーを具備し、前記波面変換手段と前記光検出器は少なく とも2組を具備することを特徴とする光ヘッド装置とい う構成にし、また、情報媒体(光ディスク)は、情報記 録面上に髙密度(2 ビット/μm<sup>2</sup>以上)の記録ピット Aとコンパクトディスク(CD)程度の記録密度のピッ トBがあり、前記ピットBは基板の厚みがt2であるこ とを判別できる情報を持っており、ピットAのある部 分、または、記録可能な部分は基板の厚みはt2(0. 4 mm~0. 8 mm程度) であるが、ピットBの形成さ れている領域は基板の厚みがt 1 (約1.2 mm)であ 30 ることを特徴とする情報媒体(光ディスク)、という構 成にするか、または、情報記録面上に高密度(2ビット  $/\mu m^2$ 以上)の記録ピットAとコンパクトディスク (CD) 以下の低記録密度のピットCがあり、前記ピッ トCは基板の厚みがt2であることを判別できる情報を 持っており、ピットのある部分、または、記録可能な部 分は基板の厚みがすべてt2(0.4mm~0.8mm 程度)であることを特徴とする情報媒体(光ディス ク)、という構成にし、また、光ディスク装置(また は、光ディスクドライブ)は、情報媒体の2種の基板厚 40 みt1とt2にそれぞれ対応する焦点制御手段とトラッ キング制御手段と情報検出手段を具備する光ヘッド装置 と、前記光ヘッド装置の移動手段と、情報媒体を回転さ せる回転手段とを設け、光ディスク装置に光ディスクを セットすると、まず上記の光ディスク(情報媒体)に基 板の厚みを判別する情報を記録した位置、例えば最内周 などに光ヘッド装置を動かし、次に、基板の厚みt1に 対応した焦点制御を行い、トラッキング制御を行って情 報信号を検出し、基板の厚みが t 2 であるという情報を 認識したら、基板の厚み t 2 に対応した焦点制御を行う 50 ィスクでは記録再生を行う光ディスク装置では、光の利 用効率を高くすることができるので、S/N比の高い信号を得られ、安定な光ヘッド装置を得られる。

【0019】(4)高密度のピットのある部分、または、記録可能な部分は基板の厚みはt2(0.4mm~0.8mm程度)であるが、厚みを判別するためこの光ディスクの大半の部分では基板の厚みがt2であることを判別できる情報を持つピットの形成されている領域の基板の厚みはt1(約1.2mm)にする。これによって、初めに基板の厚みt1の部分を基板の厚みt1に対応した焦点制御を行って再生し、基板の厚みがt2であるという情報を認識したら、自動的に基板の厚みt2に対応した焦点制御を行うことができる。

【0020】 (5) 基板の厚みが t 2 であることを判別 できる情報を持っている、CDよりも記録密度の低いす なわち大きなピットを光ディスクの一部に書き込んであ り、基板の厚みは、ピットのあるところや記録可能なと ころは、情報媒体全面に渡ってt2(0.4mm~0. 8 mm程度)とする。この光ディスクを記録再生する際 には初めに基板の厚みt1の部分を基板の厚みt1に対 応した焦点制御を行って再生する。当然大きな収差が発 20 生するが、記録密度が非常に低いため記録を再生するこ とができる。そして、基板の厚みがt2であるという情 報を認識したら、自動的に基板の厚みt2に対応した焦 点制御を行うことができるという効果がある。当然 初 めに基板の厚みt1の部分を基板の厚みt1に対応した 焦点制御を行って再生し、基板の厚みが t 2 であるとい う情報がなければ、そのまま基板の厚み t 1 に対応した **焦点制御を行って再生し続ければ良い。また、基板の厚** みが一定であるため情報媒体の製造が容易で安価にで き、また、情報媒体を薄くできる。

【0021】(6)光ディスク装置に、基板の厚みを判別する情報を記録した位置、例えば最内周などに光ヘッドを動かして情報信号を検出し、基板の厚みがt2であるという情報を認識したら、基板の厚みがt2であるという情報がなければ、そのまま基板の厚みt1に対応した焦点制御を行って再生し続けるという手段をもたせる。高密度光ディスクが本発明のの実施例のものである限り、迅速に且つ極めて正確に基板の厚みを判断することができ、2種の厚みの基板の光ディスクの記録再生を安定に40行うことができる。

【0022】(7)光ディスク装置において、例えば最内周などに光ヘッドを動かし、次に、基板の厚みt1に対応した焦点制御を行う。そしてトラッキング制御を行って情報信号を検出し、情報信号の振幅が一定値以上得られなかった場合には、自動的に基板の厚みt2に対応した焦点制御を行う。また、情報信号の振幅が一定値以上得られた場合には、そのまま基板の厚みt1に対応した焦点制御を行って再生し続ける。これによりすべての光ディスクの、基板の厚みを判断することができ、2種50

14

の厚みの基板の光ディスクの記録再生を安定に行うことができる。

【0023】(8)本発明の顕微鏡用のレンズは、透過 光も回折光も共に充分な強度を持つホログラムレンズを 用いているので、2つの焦点面に対して、同時に焦点を 合わせることができ、2つの平面内の像を同時に観察で きるという効果を備える。

基板の厚みはt1(約1.2mm)にする。これによっ 【0024】さらにホログラムレンズをブレーズ化する て、初めに基板の厚みt1の部分を基板の厚みt1に対 ことによって、2箇所に焦点合わせをする透過光と+1 応した焦点制御を行って再生し、基板の厚みがt2であ 10、次回折光の光量を大きくすることができ、明るい像を得るという情報を認識したら、自動的に基板の厚みt2に ることができる。

【0025】また、透過光と回折光でそれぞれ異なる厚みの基板を通して像を観察する場合は、基板の厚みの違いによって生じる収差をホログラムレンズによって補正し、最良の像を観察できるようにすることができる。

【0026】さらに、本発明の顕微鏡レンズと接眼レンズを組み合わせることによって、光軸方向の位置の異なる2平面上の鮮明な像を同時に観察することができるという効果を有する顕微鏡を構成できる。

20 【0027】(9)本発明の2焦点顕微鏡用レンズまたはこの顕微鏡レンズを用いた2焦点顕微鏡を用いた露光装置は、予め試料の裏面に所定のパターンを形成し、このパターンとフォトマスクの相対位置を高精度で合わせて表面にパターンを転写する事ができるという効果を有する。本発明の露光装置では2焦点の顕微鏡を用いるので、焦点深度を深くする必要がなく、高倍率の顕微鏡を用いることができ、裏面と表面を同時に高倍率で観察して位置合わせを行い、5μ叫以下の高精度で試料の裏面のパターンとフォトマスクの相対位置を合わせることが30できる。

# [0028]

【実施例】以下図面を用いて本発明の実施例を説明す る。図1は本発明の第1の実施例の構成図である。4は 対物レンズ、107はホログラムレンズである。さらに ホログラムレンズ107を図1の光軸方向から見た図を 図2に示す。ホログラムレンズ107は、光ビーム3に 対して透明な基板9に形成されていて、格子パターン1 07aが同心円状であり、その中心すなわち光軸は対物 レンズ4と組立誤差内で一致している。 ホログラムレン ズ107の+1次回折光の回折効率は100%未満であ り、光ビーム3aの透過光(0次回折光)61aも充分 な強度を有するように設計する。このためには、例えば ホログラムレンズ107を図1に示したように凹凸形状 によって作製する場合には(レリーフ型)凹凸の高さ h をh<1/>
h<1/>
/ (n-1) というように、より小さくする、 すなわち格子部107aで光ビームに与える位相変化の 振幅量を2πよりも小さくすることによって容易に実現 できる。ここで A は光ビーム 3 の波長、 n は透明基板 9 の屈折率である。このようにホログラムレンズ107の どの位置においても透過光が充分な強度を持つようにす

ることによって、透過光の形成する集光ビームのサイドローブを低く抑えることができるという効果を有する。ここでサイドローブについて、図3を用いて説明する。図3は情報媒体上での集光スポットの光強度分布を示したものである。図3においてメインローブ380が記録再生に必要な光量であり、サイドローブ381は記録ピット形状や再生信号を劣化させる原因となる不要な光量である。

【0029】なお、さきに「集光」という言葉を用いたが、本願中では「集光」とは「発散光または平行光を回 10 折限界の微笑スポットにまで収束すること」と定義する。

【0030】さらにホログラムレンズ107は例えば図4に示したようにブレーズ化することによって後述のように2焦点の光ビームを形成する透過光と+1次回折光の光量和を大きくすることができ、光の利用効率を高くできるという効果がある。

【0031】本実施例では対物レンズ4は、開口数NAが0.6以上で、図1(a)に示すように、ホログラムレンズ107を回折されずに透過した光ビーム61が入20射したときに、基板37の厚み(t2)の薄い光ディスク上に回折限界の集光スポットを形成できるよう設計されている。また、本実施例ではホログラムレンズ107の格子パターン107は対物レンズ4によって決まる開口よりも小さな径の中にだけ形成されている。従ってホログラムレンズ107の格子パターンの形成されていない部分107bでは回折が全く起こらず、高NAの集光スポット38aの光量が多くなるという効果がある。

【0032】なお、図2の格子パターン107aの0次 回折光(透過光)の位相は格子パターン107aによっ 30 て与えられる位相変調量の平均値となる。これに対し て、格子パターンのない領域107bの透過光の位相を 同じぐらいに合わせることによって集光性能を向上させ ることが望ましい。そこで、例えば、図1のようにホロ グラムレンズ107aの格子パターンをレリーフ型にす る場合は、図4に示すように、格子パターン部の凹凸の 平均ぐらいのレベルに格子パターンのない領域107b の表面の高さを合わせる。特に、図5の様な断面形状を 2回のエッチング (エッチング深さh1とh2) によって 作製し、ブレーズ化を実現する場合には、周辺部を1回 40 だけ(深さh1またはh2のいずれか一方だけ)エッチン グする事により、格子パターン107aと格子パターン のない領域107bの透過光の位相をほぼ同じぐらいに 合わせることによって集光性能を向上させることができ るという効果を得ることができる。

【0033】なお、図5に示したような階段状の断面形状は、図5 (F)に波線で示した断面形状を近似した形状であると考えることができる。従って、透過光の光量が十分であるようにするためには、波線の形状の高さhをh<2/>
と1/10であるようにするためには、波線の形状の高さhをh<2/>
を1/10であるようにするためには、波線の形状の高される。

すなわち格子部で光ビームに与える位相変化の振幅量を2πよりも小さくすることによって容易に実現できる。ここでλは光ビームの波長、nは透明基板の屈折率である。特にN段の等段差の階段状の断面形状の場合は1段当たりの段差をλ/((n-1)・N)とするなど、位相変調量を1段当たり2π/Nラジアン未満とする。

【0034】次に、図1の(b)は、本発明によって低 NAで基板37の厚い(厚さt1)情報媒体5上に回折 限界に集光スポット38bを集光できることを示す。ホ ログラムレンズ107で回折された+1次回折光64は 対物レンズ4によって情報媒体5上に集光される。ここ で+1次回折光64は厚さt1の基板37を通して回折 限界まで絞れるように収差補正を施されている。このよ うな収差補正作用を有するホログラムレンズ107の設 計方法は、例えば、集光スポット38bから発散する球 面波が厚さ t 1 の基板 3 7 を透過後、対物レンズ 4 を透 過し、ホログラムレンズ107を形成している**透**明基板 9を透過した光ビームと、図1 (b) の光ビーム3の位 相の正負を反転した光ビームの干渉パターン(ホログラ ムレンズの格子パターン107a)を計算すればよい。 そしてコンピューター・ジェネレイティッド・ホログラ ム(CGH)の手法などによって容易にホログラムレン ズ107を作製できる。

【0035】このように入射光の一部を回折するホログラム107と対物レンズ4を組み合わせることによって異なる基板厚(t1とt2)の光ディスク上にそれぞれ回折限界にまで集光される集光スポットを形成する事のできる2焦点レンズを実現できるという効果を有することが本発明の特徴である。

【0036】 ここで、ホログラムレンズ107はレンズ 作用を有するので2つの焦点の光軸方向の位置は異な り、一方の焦点スポットで情報の記録再生をしていると きは他方の焦点を集光点とする光ビームは大きく広がっ ており光強度が小さく記録再生には影響を与えない。例 えば、図1 (a) のように情報媒体51に対して集光ス ポット38aが合焦点位置にあるときは+1次回折光6 4は情報媒体51の情報記録面上では大きく広がってお り記録再生には影響を与えない。図1 (b) の場合もま た同様である。この2つの焦点位置の差は、一方の焦点 スポットで情報の記録再生をしているときに他方の焦点 を集光点とする光ビームが大きく広がって光強度が小さ く記録再生に影響を与えない様にするためには、50μ m以上でなるべく大きくすることが望ましい。また、コ ンパクトディスク (CD) やレーザディスク (LD) な どの基板厚t 1が1.2mm程度で、高密度光ディスク の基板厚t 2は0. 4mm~0. 8mmが適当と考えら れることから、対物レンズのフォーカスサーボ動作を担 **うアクチュエータの可動範囲を考えて、2焦点位置の差** はt1とt2の差0.8mm程度を大きく越えないこと が望ましい。従って、図1の様に高NAで薄い基板に対 2.焦点位置の差は50μm以上1mm以下にする。ここ

で、図1の様に低N Aで厚い基板に対応した集光スポッ

ト38bの焦点距離を短くする、すなわちホログラムレ

ンズ107を凹レンズとして用いると、2焦点間距離の

差を1mm程度まで大きくすることができ、一方の焦点

スポットで情報の記録再生をしているときに他方の焦点

を集光点とする光ビームを大きく広げて光強度を小さく

でき、記録再生に影響を全く与えない様にできるという

【0037】なお本実施例において、ホログラムレンズ\*

\*107を凸レンズ型に設計することも可能である。この 場合は2焦点位置の差は対物レンズのフォーカスサーボ 動作を担うアクチュエータの可動範囲を考えて、0.5 mm以下にする必要がある。しかし、次に説明するよう

[0038] 波長が $\lambda$ 0の時のホログラムレンズ107の焦点距離をfhoe0とすると、波長が $\lambda$ 1の時の焦点距離 fhoe1は

f hoe 1 = f hoe  $0 \times \lambda 0 / \lambda 1$ ... (1) 10 となる。また屈折型の対物レンズ4の屈折率をn

に色収差が発生しなくなるという効果がある。

 $(\lambda)$ 、焦点距離を $f(\lambda)$ とすると

$$f(\lambda 1) = f(\lambda 0) \times (n(\lambda 0) - 1) / (n(\lambda 1) - 1) \dots$$

2)

となる。

効果を有する。

※ ※【0039】式(1)と式(2)より λ1/(fhoe1×λ0)+(n(λ1)-2)/(f(λ0)×(n(λ

 $0) -1)) = 1/f hoe 0 + 1/f (\lambda 0) ... (3)$ 

とすることによって色収差の補正いわゆる色収差補正を 行うことができる。

【0040】ここで波長が長くなると式(1)では焦点 距離が短くなり、また、式(2)では焦点距離が長くな 20 るため、fhoe1とf(λ0)の正負を同じにして式 (3)を満たすように選べば色消しができるのである。 また、式(3)が厳密に成り立たなくとも、色収差は大 幅に軽減されるという効果がある。

【0041】このようにホログラムは回折素子であるた め、ホログラムを用いて構成したホログラムレンズの焦 点距離の波長依存性は屈折率型のレンズとは逆になり、 正のパワーを持ったホログラムレンズと屈折率レンズど うしまたは、負のパワーを持ったホログラムレンズと屈 折率レンズどうしを組み合わせることによって色消しを 実現できるため、レンズの曲率が比較的小さくてすむ上 に、ホログラムレンズは平面型の素子のため、軽量で量 産性にも優れているというように、非常に多くの利点が ある。上記の色消しの原理については、例えば、文献1 -D.Faklis andM.Morris(1991)Photonics Spectra Nove nver 205 & December 131 (ディー、ファクリスとエ ム、モリス(1991)フォトニクス スペクトラ11 月号205ページ及び12月号131ページ)、文献2 -M.A.Gan et al.(1991)SPIE Vol.1507 pl16 (エム、エ イ、ガン他(1991) エス、ピー、アイ、イー 15 07巻116ページ)、文献3-P.Twardowski and P.M eirueis(1991)SPIE Vol.1507p55 (ピー、トワードウス キとピー、メイルエイス(1991)エス、ピー、ア イ、イー 1507巻55ページ)などにおいて発表さ れている。

回折効率を30%~70%程度にする、こうすることによってCDなど基板厚の厚い(t1)光ディスクも、基板厚の薄い(t2)高密度光ディスクも同じ程度の光量を用いて情報再生を行うことができるという効果がある。逆にいえば光源の出力を節約することができるという効果がある。

【0043】また、CDなど基板厚の厚い(t1)光ディスクは再生のみ行い、基板厚の薄い(t2)高密度光ディスクでは記録再生を行う光ディスク装置用に本発明の2焦点レンズを用いる場合は+1次回折光の回折効率を30%以下にする、こうすることによって、ホログラムレンズの透過率(0次回折光の回折効率)が大きいため、基板厚の薄い(t2)高密度光ディスクに情報記録を行う際の情報媒体(光ディスク)上への光の利用効率を高くすることができるという効果がある。逆にいえば記録時の光源出力を節約することができるという効果がある。

【0044】図6は本発明の第2の実施例を示す。10 8はホログラムレンズである。本実施例は以下の点が第 1の実施例とは異なる特徴である。本実施例ではホログ ラムレンズの格子パターン108aを対物レンズ4によ って決まる開口と同じぐらいか、または、より大きな径 で形成し、内周部では回折効率を高く、また、外周部で は+1次の回折効率を漸次低くする。このためには、例 えばホログラムレンズ108を図6に示したように凹凸 形状によって作製する(レリーフ型の)場合には凹凸の 髙さhを外周部ではだんだんと低くしたり、または、ホ ログラムレンズ108の断面形状を図5に示すように階 段上の断面形状にして、内周部では(A)のようにa> bとすることによって大きな傾斜角を近似し、外周部で は (B) のように a < b とすることによって小きな傾斜 角を近似する。このように内周部では回折効率を高く、 また、外周部では+1次の回折効率を漸次低くすること

まり起こらず、高NAの集光スポット38aの光量が多 くなるという効果がある。さらに、入射光ビーム3のフ ァーフィールドパターン (FFP) が図7の (a) のよ うなガウス分布をしているときに外周部から中心部に向 かって少しずつ多くの光量を回折することにより、透過 光61のFFPが図7の (b) の様になめらかなものに なる。従って、図3を用いて先に説明したサイドローブ 381はより一層少なく抑えることができ、本実施例の レンズを用いて構成した光ヘッド装置では記録再生を劣 化なく行うことができるという効果がある。

【0045】また、ホログラムレンズ108の断面形状 を内周部では図5の(C)の様にa=bとして、必要な 回折光(0次回折光と+1次回折光)の光量を大きくで きるという効果を得て、かつ、外周部では図5の(B) の様にa<bとして、上記と同様の効果を得ることもで きる。

【0046】外周部については、a<bとしてaを外周 部ほどだんだんと小さくし、 a が作製困難な程細く(1 μπ程度)なったところで図5の (D) の様に2段の階 段状断面形状にし、さらに外周部については、 (E) の・20 様にb1<b2として、b2をだんだんと小さくしてゆく ことによっても、同様の効果を得ることができる。

【0047】もちろん、本実施例においても入射光の一 部を回折するホログラムレンズ108と対物レンズ4を 組み合わせることによって異なる基板厚(t1とt2) の光ディスク上にそれぞれ回折限界にまで集光される集 光スポットを形成する事のできる 2 焦点レンズを実現で きるという効果を有する。

【0048】ホログラムレンズ108の回折効率につい ては前記の通り、+1次回折光の回折効率は100%未 30 満であり、透過光(0次回折光)も充分な強度を有する ように設計する。例えば、再生専用の光ディスク装置用 に本発明の2焦点レンズを用いる場合は+1次回折光の 回折効率を30%~70%程度にする、こうすることに よってCDなど基板厚の厚い(t 1)光ディスクも、基 板厚の薄い (t 2) 髙密度光ディスクも同じ程度の光量 を用いて情報再生を行うことができるという効果があ る。逆にいえば光源の出力を節約することができるとい う効果がある。

【0049】また、CDなど基板厚の厚い(t 1)光デ 40 ィスクは再生のみ行い、基板厚の薄い (t 2) 高密度光 ディスクでは記録再生を行う光ディスク装置用に本発明 の2焦点レンズを用いる場合は+1次回折光の回折効率 を30%以下にする、こうすることによって、ホログラ ムレンズの透過率 (0次回折光の回折効率) が大きいた め、基板厚の薄い (t 2) 高密度光ディスクに情報記録 を行う際の情報媒体(光ディスク)上への光の利用効率 を高くすることができるという効果がある。 逆にいえば 記録時の光源出力を節約することができるという効果が ある。

【0050】なお、本実施例のように基板厚 t 1 に対応 してホログラムレンズから発生する+1次回折光が回折 限界まで集光できるように設計する場合、開口数NAが 小さい分、+1次回折光の光量が少なくなる。しかしな がら+1次回折光の回折効率をあまり高くすると、基板 厚t 2に対応した光ビームである透過光の内周部の光量 が大きく減少するために、基板厚 t 2 に対応した光ビー ムの集光スポットのサイドローブがやや大きくなる可能 性がある。そこで、光源として半導体レーザを用いる場 10 合などは、光ビームが外周部ほど光強度の減る、いわゆ るガウシアン分布をしていることを利用する。図8

(a) の様に、より強度の低い外周部まで対物レンズ開 口内に取り込む、すなわち、光源側の開口数NAを大き くする。そして、+1次回折光の回折効率を図8(b) の様に高くする。このような構成にすることにより、対 物レンズ内へ取り込んで利用できる光量が多くなる上 に、基板厚t 1に対応して集光できる光スポットの光量 を大きくできるという効果を得ることができる。しか も、元々周辺部の光量が弱いため、+1次回折光の回折 効率を高くすると透過光の光量は図8(C)の様に均一 な分布に近くなり集光スポットのサイドローブは低く抑 えることができるという効果もある。

【0051】さらに、図9に示すように、ホログラムレ ンズ111の内周部にはホログラムレンズの格子パター ン107a(または108a)を設けて、外周部には1 11a~d等のように透過率をコントロールするための 回折領域を設けても良い。このようにすることにより、 透過光の外周部が必要以上に大きくなることを防止する ことができ、集光スポットのサイドローブはより低く抑 えることができるという効果を得ることができる。ここ で、透過率修正領域111a~dの格子の方向をすべて 異なる方向にして、例えば回折領域111aで回折した 光が対物レンズ4で集光されて情報媒体によって反射さ れ、回折領域111cに入射したときに光軸と平行な方 向に回折されなぬようにする事ができる。これによっ て、透過率修正領域の回折光が光軸上に迷光として混入 する事を防ぐことができるという効果を得ることができ

【0052】第3の実施例を図10を用いて説明する。 本実施例では図10(a)の様にホログラムレンズ10 9によって回折した+1次回折光66が基板37の厚み t 2の薄い情報媒体51に対して回折限界まで集光でき るように設計されている。そして対物レンズ4は、図1 0 (b) のように透過光61が入射したときに、基板3 7の厚み(t1)の厚い光ディスク上に回折限界の集光 スポットを形成できるよう設計されている。このような 収差補正作用を持つホログラムレンズ109の設計方法 は、例えば、集光スポット38aから発散する球面波が 厚さt1の基板37を透過後、対物レンズ4を透過し、

50 ホログラムレンズ109を形成している透明基板9を透

過した光ビームと、図10(a)の光ビーム3の位相の 正負を反転した光ビームの干渉パターンを計算すればよ い。そしてCGHの手法などによって容易にホログラム レンズ109を作製できる。さらに、集光スポット38 aが集光スポット38bよりも対物レンズ側に十分近い ときには、ホログラムレンズ109は図10(a)に示 したように、凸レンズ作用を持つように設計する。本実 施例ではホログラムレンズ109が凸レンズ作用を持ち その+1次回折光66を対物レンズ4により集光して高 NAの集光スポット38aを得る構成であるため対物レ 10 ンズの曲率を余り大きくしなくて良い、または、髙屈折 率の硝材を用いなくても良いという効果を有する。ま た、2.焦点間距離の差を1mm程度まで大きくすること ができ、一方の焦点スポットで情報の記録再生をしてい るときに他方の焦点を集光点とする光ビームを大きく広 げて光強度を小さくでき、記録再生に影響を全く与えな い様にできるという効果を有する。 さらにホログラムレ ンズ109を凸レンズとして用いるので、前述した通 り、色収差が発生しなくなるという効果がある。

【0053】すなわち、ホログラムは回折素子であるた 20 め、ホログラムを用いて構成したホログラムレンズの焦点距離の波長依存性は屈折率型のレンズとは逆になり、正のパワーを持ったホログラムレンズと屈折率レンズどうしを組み合わせることによって色消しを実現できるため、レンズの曲率が比較的小さくてすむ上に、ホログラムレンズは平面型の素子のため、軽量で量産性にも優れているというように、非常に多くの効果がある。

【0054】ホログラムレンズ109の回折効率につい てはホログラムレンズ107やホログラムレンズ108 と同様に、+1次回折光の回折効率は100%未満であ り、透過光(0次回折光)も充分な強度を有するように 設計する。例えば、再生専用の光ディスク装置用に本発 明の2焦点レンズを用いる場合は+1次回折光の回折効 率を30%~70%程度にする、こうすることによって CDなど基板厚の厚い(t 1)光ディスクも、基板厚の 薄い (t 2) 髙密度光ディスクも同じ程度の光量を用い て情報再生を行うことができるという効果がある。 逆に いえば光源の出力を節約することができるという効果が ある。また、CDなど基板厚の厚い(t 1)光ディスク は再生のみ行い、基板厚の薄い(t 2)高密度光ディス 40 クでは記録再生を行う光ディスク装置用に本発明の2焦 点レンズを用いる場合は+1次回折光の回折効率を70 %以上にする、こうすることによって、ホログラムレン ズ109の+1次回折光の回折効率が大きいため、基板 厚の薄い(t2)高密度光ディスクに情報記録を行う際 の情報媒体(光ディスク)上への光の利用効率を高くす ることができるという効果がある。逆にいえば光源の出 力を節約することができるという効果がある。

【0055】さらに、外周部では回折効率を高く、また、内周部では+1次の回折効率を漸次低くすることに 50

より高密度光ディスクに対して記録再生を行うための光 量をより多くすることができる。このためには、例えば ホログラムレンズ109を図10に示したように凹凸形 状によって作製する(レリーフ型の)場合には凹凸の高 さhを内周部ではだんだんと低くしたり、または、ホロ グラムレンズ109の断面形状を図5に示すように階段 上の断面形状にして、外周部では(A)のようにa>b とすることによって大きな傾斜角を近似し、内周部では (B) のようにa < bとすることによって小きな傾斜角 を近似する。このように外周部では回折効率を高く、ま た、内周部では+1次の回折効率を漸次低くすることに よってホログラムレンズ109の内周部では回折があま り起こらず、高NAの集光スポット38aの光量が多く なるという効果がある。さらに、入射光ビーム3のファ ーフィールドパターン (FFP) がガウス分布をしてい るときに外周部から中心部に向かって少しずつ多くの光 量を回折することにより、回折光66のFFPがなめら かなものになる。従って、図3を用いて先に説明したサ イドローブ381はより一層少なく抑えることができ、 本実施例のレンズを用いて構成した光ヘッド装置では記 録再生を劣化なく行うことができるという効果がある。 【0056】また、ホログラムレンズ109の断面形状 を外周部では図5の(C)の様にa=bとして、必要な 回折光(0次回折光と+1次回折光)の光量を大きくで きるという効果を得て、かつ、内周部では図5の(B) の様にaくbとして、上記と同様の効果を得ることもで きる。

【0057】内周部については、 $a < b \ge 0$ して $a \ge 0$ 内周部ほどだんだんと小さくし、a が作製困難な程細く(1  $\mu$  m程度)なったところで図5の(D)の様に2 段の階段状断面形状にし、さらに内周部については、(E)の様に $b_1 < b_2 \ge 0$ して、 $b_2 \ge 0$ をだんだんと小さくしてゆくことによっても、同様の効果を得ることができる。

【0058】なお、本実施例のように基板厚 t1に対応 してホログラムレンズを透過する〇次回折光が回折限界 まで集光できるように設計する場合、開口数NAが小さ い分、透過光量が少なくなる。しかしながら0次回折光 の回折効率 (透過率) をあまり高くすると、基板厚 t 2 に対応した光ビームである+1次回折光の内周部の光量 が大きく減少するために、基板厚t 2に対応した光ビー ムの集光スポットのサイドローブがやや大きくなる可能 性がある。そこで、光源として半導体レーザを用いる場 合などは、光ビームが外周部ほど光強度の減る、いわゆ るガウシアン分布をしていることを利用する。図11 (a) の様に、より強度の低い外周部まで対物レンズ開 口内に取り込む、すなわち、光源側の開口数NAを大き くする。そして、透過率を図11(b)の様に髙くす る。このような構成にすることにより、対物レンズ内へ 取り込んで利用できる光量が多くなる上に、基板厚 t 1

に対応して集光できる光スポットの光量が大きくできる

24

という効果を得ることができる。しかも、元々周辺部の 光量が弱いため、透過率を高くすると+1次回折光の光 量は図11(C)の様に均一な分布に近くなり集光スポ ットのサイドローブは低く抑えることができるという効 果もある。

【0059】もちろん、本実施例においても入射光の一 部を回折するホログラム109と対物レンズ4を組み合 わせることによって異なる基板厚(t 1とt 2)の光デ ィスク上にそれぞれ回折限界にまで集光される集光スポ ットを形成する事のできる2焦点レンズを実現できると 10 いう効果を有する。

【0060】なお、以上の実施例ではホログラムレンズ はレリーフ型として説明してきたが、特開昭61-18 9504や、特開昭63-241735にも開示されて いるように、ニオブ酸リチウム基板の一部をプロトン交 換したり、液晶セルを利用しても同様に位相変調型のホ ログラムレンズを作製することができる。

【0061】また、以上の実施例ではホログラムレンズ の格子パターンを対物レンズの反対側に形成する事例を 例示した。ホログラムレンズの格子パターンを対物レン 20 ズの反対側に形成することにより、ホログラムレンズ表 面の反射光が迷光として、帰還する事を避けることがで きるという効果がある。即ち、ホログラムレンズの形成 された側に入射した光はこの面で反射される際には同時 に回折を受けるので光が散乱される。そして透過光も回 折を受けているので他の面で反射される光量は少ない上 に、再びホログラムレンズ表面を透過される際に回折を 受けて散乱されるのである。

【0062】但し、反射防止膜を施したり、ホログラム レンズに平面波を入射させないようにすることによっ て、ホログラムレンズの格子パターンを対物レンズに近 い側に形成することも可能である。例えば図1ではホロ グラムレンズ107の格子パターン107aを対物レン ズ4に近い側に形成する。このような構成にすることに より、格子パターンを設計する際に、透明基板9による 屈折の効果を考慮する必要がないため、設計が簡単にな るという効果を得ることができる。勿論ホログラムレン ズは108または111や109でも同様である。

【0063】これまで示した第1から第3の実施例まで ズの組み合わせより構成されている。そこで、図50で ホログラム105と対物レンズ4を一体化したのと同様 に、第4の実施例として、本発明においてもホログラム レンズ107~109または111のいずれかと対物レ ンズ4 を、図12(a)に示すようにパッケージ化手段 210を用いて連結したり、対物レンズ4上にホログラ ムレンズの格子パターンを直接作製したりすることによ り一体化しても良い。こうすることによって、ホログラ ムレンズと対物レンズの光軸ずれを小さくすることがで き、ホログラムレンズの+1次回折光の軸外収差をより 50 は、初めにホログラムレンズ107を光ビーム3が通過

小さくできるという効果がある。

【0064】さらにまた、第5の実施例として、図12 (b) に示したように、ホログラムレンズ107~10 9または111のいずれかの格子パターンを対物レンズ 4の情報媒体(光ディスク)側に形成しても良い。この ような構成にすると、対物レンズは情報媒体(光ディス ク) 側の方が曲率が小さく平面にすることも可能である ためホログラムレンズ107~109または111のい ずれかを容易に低コストで形成できるという効果があ る。

【0065】但し、逆に、設計上ホログラムレンズが光 軸に対して傾くと収差が発生するような場合は、ホログ ラムレンズと放射光源2とを同一基台上に固定するなど の方法で位置関係を固定することにより、ホログラムレ ンズの光軸に対する収差を抑圧することができるという 効果を得ることもまた可能である。

【0066】第6の実施例として第1から第5の実施例 で示した2焦点レンズを用いて構成した光ヘッド装置を 図13~図20を用いて説明する。なお、図13~図1 8までの図面に挿入されている x y z 軸はすべて共通で ある。

【0067】図13において、2は半導体レーザなどの 放射光源である。この放射光源2から出射した光ビーム 3はコリメートレンズ (122) によって略平行光にな り、ビームスプリッター36を透過してホログラムレン ズ107と対物レンズ4に入射し、情報媒体5上または 情報媒体51上に集光される。情報媒体5または51で 反射した光ビームはもとの光路を逆にたどって、透過光 61は実線で示したようにホログラムレンズ107を再 び透過し、また、+1次回折光64が点線のようにホロ グラムレンズ107で再び+1次回折光として回折し、 どちらも初めにビームスプリッター36を通ったときと 同じ光路を通ってビームスプリッター36で反射され、 収束レンズ(121)によって集光され、ホログラム1 03などの波面変換手段によってフォーカスサーボ信号 やトラッキングエラー信号を得ることができるように波 面を変換された後に光検出器7に入射する。光検出器7 の出力を演算することによって、サーボ信号(フォーカ スエラー信号とトラッキングエラー信号)及び、情報信 の2.焦点レンズはすべて、対物レンズとホログラムレン 40 号を得ることができる。ここで対物レンズ4は駆動手段 110によって高速で動かす必要があるが、実施例4や 実施例5のようにホログラムレンズを対物レンズに一体 化してもホログラムレンズ107は平面型の光学素子で あるため軽量(数10ミリグラム以下)であるので、ホ ログラムレンズ107と対物レンズ4を組み合わせて用 いて駆動手段110によって一体駆動することができ る。また、図12に示したように対物レンズ4に直接ホ ログラムレンズ107を一体成形することにより、一層 の軽量化と低コスト化を図ることもできる。本実施例で

\*法) を用いる場合について説明する。SSD法は特開平 2-185722号公報にも開示されているように光へ ッド装置の組み立て許容誤差を著しく緩和できる上に波 長変動に対しても安定にサーボ信号を得ることのできる 検出方法である。

26

【0069】SSD法を実現するためには、ホログラム 103から発生する回折光が曲率の異なる2種類の球面 波となるように設計する。図15は図13の一部分であ り、コリメートレンズ(122)から光検出器7までを 拡大して示したものである。ホログラム103の格子パ ターンは例えば図15において光検出器7の平面の前側 bに焦点を持つ球面波と、集光点39から発散する球面 波の干渉縞として、実際に2光東干渉法を用いて干渉縞 を記録したり、計算機ホログラム(CGH)の手法を用 いて干渉縞を構成する。そして、図16に示すように共 役な回折光である+1次と-1次の回折光の回折光64 と65を光検出器7上に形成した6分割光検出器S1か らS6によって受光する。ここで(b)がジャストフォ ーカス状態であり、(a)、(c)がデフォーカス状態 を表す。従って、フォーカスエラー信号FEは、

FE = (S1+S3-S2) - (S4+S6-S5)...(4)【0073】また、フォーカスサーボ信号の検出方法と していわゆる非点収差法を用いる例を図19を用いて説 明する。図19において130は平行平板などの非点収 差発生手段である。本実施例はフォーカスサーボ信号の 検出方法としていわゆる非点収差法を用いることを除い てはおおよそ図13の構成と同じである。図19におい て光ビーム41はほぼ球面波であり、かつ、平行平板1 30を透過するので非点収差を持つ。そして、図20に 示すような4分割光検出器S1からS4によって光ビー ム41を受光する。ここで(b) がジャストフォーカス 状態であり、(a)、(c)がデフォーカス状態を表 す。従って、フォーカスエラー信号FEは、  $FE = (S1 + S4) - (S2 + S3) \dots (6)$ 

という演算によって得られる。

【0074】なお、式(6)のS1~S4は式(4)の S1~S4とは無関係である。また、情報媒体5のタン ジェンシャル(溝の伸延方向)とラジアル方向に対応す る方向が図20に示した方向であるとき、情報媒体5の 上の集光スポットとトラック溝の相対位置変化によるホ ログラム上での光量分布変化を利用して、式(7)に示 す演算によってトラッキングエラー信号TEを得ること ができる。

[0075]

TE = S1 + S3 - (S2 + S4). . . (7) なお、式 (7) のS1~S4も式 (4) のS1~S4と は無関係である。

【0076】また、式(6)の結果を基にいわゆる位相 差法を行ってトラッキングエラー信号を得ることもでき 50 る。

する際に透過した透過光61がホログラムレンズ107 を再び透過した光ビームと、初めにホログラムレンズ1 07を光ビーム3が通過する際に回折した+1次回折光 64がホログラムレンズ107で再び回折した+1次回 折光が、初めにビームスプリッター36を通ったときと 同じ光路を通ってビームスプリッター36で反射され、 収束レンズ(121)によって集光された光ビームを用 いてサーボ信号の検出を行う。従って、2.焦点から反射 してきた光ビームの光検出器側での集光点39は放射光 源2の出射点と鏡像関係にある点で一致する。このた め、ホログラム103などのサーボ信号検出手段も光検 出器7も単一のものを共通に用いることができ、少ない 部品点数で小型、軽量、低コストの光ヘッド装置であり ながら、異なる基板の厚みの光ディスクの記録再生を一 つの光ヘッド装置で、行うことができるという効果を有 する。

【0068】次に、サーボ信号の検出方法について説明 する。まず、ホログラム103の実施例を図14に模式 的に示す。 ここではフォーカスサーボ信号の検出方式の 一例として、スポットサイズディテクション法(SSD\*20

という演算によって得られる。

【0070】なお、前に、ホログラム103から発生す る回折光が曲率の異なる2種類の球面波となるように設 計する、と述べたが、図16からもわかるようにSSD 法は回折光のY方向の形状変化を利用しているので、2 つの光ビームは所定の方向の1次元の焦点位置がそれぞ れ光検出器の前側と後ろ側であればよく、球面波には限 らない。例えば非点収差を含むものであっても構わな ٧١,

【0071】また、情報媒体51の上の集光スポットと トラック溝の相対位置変化によるホログラム上での光量 分布変化をトラッキングエラー信号TEとして取り出す ために、図14に示すようにさらに別の回折領域153 や154をホログラムパターン150上に設けてもよ い。そして図17のように、フォーカスエラー信号検出 用の光検出領域の両側にトラッキングエラー信号検出用 の光検出領域72を設けて、図18に示すように、この 回折領域153や154からのトラッキングエラー信号 検出用回折光163をトラッキングエラー信号検出用光 40 検出領域72によって受光し式(5)に示す演算によっ てトラッキングエラー信号TEを得ることができる。

[0072]

... (5) TE = S7 - S8 - S9 + S10このように、ホログラム103に波面変換及び分割作用 を付加することによりサーボ信号発生用光学素子(波面 変換手段)として用いることによって、光ヘッド装置の 部品点数を削減できるので、軽量化、製造工程数の削 減、信頼性の向上、低コスト化などの効果を得ることが できる。



【0077】なお、本実施例は、FE信号検出をSSD 法で行う場合と非点収差法で行う場合について、ホログ ラムレンズを107として説明を行ったが、これをホロ グラムレンズ108または111、ホログラムレンズ1 09に代えても同様の構成で光ヘッドを構成できること は自明であり、やはり少ない部品点数で小型、軽量、低 コストの光ヘッド装置でありながら、異なる基板の厚み の光ディスクの記録再生を一つの光ヘッド装置で、行う ことができるという効果を有する。

【0078】また、ホログラムレンズを本実施例のように平行光東中に設ける場合はホログラムレンズからの反射光が迷光になる恐れもあるが、無反射コートティングをしたり、図21に示すように、ホログラムレンズ107を少し(1°程度)傾けることによりこの迷光が光検出器71に入射することを避けることができるという効果がある。なお、図21に示したように、非点収差発生手段としてはシリンドリカルレンズ131を用いてもよい。シリンドリカルレンズ131は収束レンズ121と一体成型することにより、コストダウンを図るという効果を得ることも可能である。

【0079】また、光の利用効率を向上させ、信号のS/N比を向上させるためには図22に示すように、偏光ビームスプリッター42と1/4波長板15を用い、放射光源2の偏光方向が偏光ビームスプリッター42を全透過する方向に設定すれば良い。よく知られているようにこのような構成によって、放射光源2から出射した光ビーム3は偏光ビームスプリッター42をすべて透過して情報媒体5(または51)に達し、反射して、再び偏光ビームスプリッター42に入射して、今度は全反射される。

【0080】さらに、図23の様にホログラムレンズ107と対物レンズ4の間に1/4波長板15を設ける構成にすることにより、ホログラムレンズ107からの反射光が光検出器71に入射しないようにすることもできる。図23の構成ではホログラムレンズ107の反射光は偏光ビームスプリッター42を全透過するため、光検出器71に入射せず、迷光にならないという効果がある。

【0081】さらに、図24の様にくさび型プリズム35等のビーム整形手段を用いて、光の利用効率を向上させることもできる。

【0082】本発明では、情報記録面上に集光されて情報を読みとった光の一部は光検出器上で大きく広がる。例えば、ホログラムレンズ107を用いた本発明の光へッド装置で情報媒体51(基板の厚みがt2の時)の再生を行うとき、情報記録面上に集光されて情報を読みとった光がホログラムレンズ107を透過した光を用いてサーボ信号や情報信号を読み出す。ここで、情報記録面上に集光されて情報を読みとった光がホログラムレンズ107で回折された光は図25に示した1次回折光4350

28

0の様に大きく広がる。そこで、光検出器75の周囲に 大きな(1mm角以上)光検出器75cを設けて、これ らの光を受光し、光検出器75の出力と、光検出器75 cの出力の和を情報信号とすることにより、S/Nを向 上し、また、周波数特性の向上を図ることもできるとい う効果を得ることができる。

【0083】さらに、本発明の光ヘッド装置で、焦点合 わせ(focusing)を行う実施例を示す。本発明の光ヘッ ド装置のうちホログラムレンズ107または108また は111を用いた実施例では、フォーカスエラー(F E) 信号は図26に示したようになる。即ち、基板の厚 みt 2に対して集光する光はNAが大きいため光量も多 く、他の光によってできる不要なFE信号より十分大き い。そこで、焦点合わせを行うためには、まず、対物レ ンズ4を情報媒体51の遠いところから近づけてゆき、 FE信号があるしきい値をこえたら、フォーカスサーボ ループをONにして、FE=0になるように焦点合わせ を行う。また、基板の厚みt1に対して集光する光はN Aが小いため光量も少く、他の光によってできる不要な FE信号が大きいが、対物レンズ4が情報媒体5の近い ところに発生する。そこで、焦点合わせを行うために は、やはり、対物レンズ4を情報媒体5の遠いところか ら近づけてゆき、FE信号があるしきい値をこえたら、 フォーカスサーボループをONにして、FE=0になる ように焦点合わせを行う。このように、対物レンズ4を 情報媒体の遠いところから近づけてゆき、FE信号があ るしきい値をこえたら、フォーカスサーボループをON にして、FE=Oになるように焦点合わせを行うことに より、情報媒体の基板厚が t 1 であろうと t 2 であろう と、しきい値を変えるかオートゲインコントロール(A GC:光検出器上の全光量でFE信号を規格化する)を 行うことにより共通の手順で焦点合わせを行うことがで き、回路系のコストを低くすることができるという効果 を得ることができる。

【0084】なお、ホログラムレンズとして109を用いる場合は、FE信号が、対物レンズ4と情報媒体の「遠い」と「近い」が逆の特性になるので、対物レンズ4を情報媒体の近いところから遠ざけてゆき、FE信号があるしきい値をこえたら、フォーカスサーボループをONにして、FE=0になるように焦点合わせを行うことにより、情報媒体の基板厚がt1であろうとt2であろうと、しきい値を変えるかオートゲインコントロール(AGC:光検出器上の全光量でFE信号を規格化する)を行いさえすれば、共通の手順で焦点合わせを行うことができ、回路系のコストを低くすることができるという効果を得ることができる。

【0085】第7の実施例として第1または第2または 第4または第5の実施例で示した2焦点レンズを用いて 構成した光ヘッド装置を図20と図27を用いて説明す

[0089]

【0086】図27において、2は半導体レーザなどの 放射光源である。この放射光源2から出射した光ビーム 3はコリメートレンズ (122) によって略平行光にな り、ビームスプリッター36を透過する。さらに、ホロ グラムレンズ107を透過した透過光61は対物レンズ 4に入射し、情報媒体51上に集光される。情報媒体5 1で反射した透過光61は実線で示したようにもとの光 路を逆にたどって、ホログラムレンズ107を再び透過 し、ビームスプリッター36で反射され、収束レンズ (121) によって集光され、ビームスプリッター36 1で反射されて、第6の実施例と同様にホログラム10 3などの波面変換手段によってフォーカスサーボ信号や トラッキングエラー信号を得ることができるように波面 を変換された後に光検出器7に入射する。光検出器7の 出力を演算することによって、サーボ信号(フォーカス エラー信号とトラッキングエラー信号)及び、情報信号 を得ることができることも第6の実施例と同様である。 【0087】また、ホログラムレンズ107で回折した +1次回折光64は点線で示したように対物レンズ4に 入射し、情報媒体5上に集光される。情報媒体5で反射 20 した+1次回折光64はもとの光路を逆にたどって、ホ ログラムレンズ107を透過し、ビームスプリッター3 6で反射され、収束レンズ(121)によって集光さ れ、ビームスプリッター361を透過する。この光ビー ム40は情報媒体5で反射した後にホログラムレンズ1 07で回折されずに透過しているため、放射光源2の出 射点とは鏡像関係にない。従って光ビーム40の集光点 39aは集光点39とは光軸方向でずれている。そこで 本実施例ではビームスプリッター361によって光路を 分離して別に設けた光検出器71の出力を演算すること 30 によって、サーボ信号(フォーカスエラー信号とトラッ キングエラー信号)及び、情報信号を得ることができ る。図20と図27を用いてこのサーボ信号の検出方法 の一例を説明する。図27において光ビーム40はほぼ 球面波であり、かつ、平行平板の表面にコーティングを 施したビームスプリッター361を透過するため非点収 差を持つ。そこで集光点39a付近においた、図20に 示すような4分割光検出器S1からS4によって光ビー ム40を受光する。ここで(b) がジャストフォーカス 状態であり、(a)、(c)がデフォーカス状態を表 す。従って、フォーカスエラー信号FEは、

FE= (S1+S4) - (S2+S3)... (6) なお、式 (6) のS1~S4は式 (4) のS1~S4と は無関係である。という演算によって得られる。

【0088】また、情報媒体5のタンジェンシャル(溝の伸延方向)とラジアル方向に対応する方向が図20に示した方向であるとき、情報媒体5の上の集光スポットとトラック溝の相対位置変化によるホログラム上での光量分布変化を利用して、式(7)に示す演算によってトラッキングエラー信号TEを得ることができる。

TE=S1+S3-(S2+S4) ... (7) なお、式 (7) のS1~S4も式 (4) のS1~S4とは無関係である。

30

【0090】また、式(6)の結果を基にいわゆる位相 差法を行ってトラッキングエラー信号を得ることもでき る

【0091】本実施例も、異なる基板の厚みの光ディス クの記録再生を一つの光ヘッド装置で、行うことができ るという効果を有する。さらにまた、次のような効果も 有する。CDなど基板厚の厚い(t 1)光ディスクは再 生のみ行い、基板厚の薄い(t2)高密度光ディスクで は記録再生を行う光ディスク装置用に第1または第2ま たは第4または第5の実施例で示した2焦点レンズを用 いる場合は+1次回折光の回折効率を30%以下にす る、こうすることによって、ホログラムレンズの透過率 が高いため、基板厚の薄い(t2)高密度光ディスクに 情報記録を行う際の光ディスク(情報媒体)上への光の 利用効率を高くすることができるという効果があるが、 この時はホログラムレンズの透過率が高いのであるから 光ディスク(情報媒体)から反射してきた光の内透過光 を、本実施例のようにサーボ検出や情報信号の検出に用 いることによって、S/N比の高い信号を得られ安定な 光ヘッド装置を得られるという効果がある。 【0092】なお、本実施例はホログラムレンズを10

7として説明を行ったが、これをホログラムレンズ108または111に代えても同様の構成で光ヘッドを構成できることは自明であり、やはり同様の効果を有する。【0093】第8の実施例として第1または第2または第4または第5の実施例で示した2焦点レンズを用いて構成した光ヘッド装置を図28と図29を用いて説明する。なお、図28と図29に挿入したx1、y1軸は共通

【0094】図28において、放射光源2から出射した 光ビーム3はコリメートレンズ(122)によって略平 行光になり、ビームスプリッター36を透過する。さら に、ホログラムレンズ107を透過した透過光61は、 対物レンズ4に入射し、情報媒体51上に集光される。 情報媒体51で反射した透過光61は実線で示したよう にもとの光路を逆にたどって、ホログラムレンズ107 を再び透過し、ビームスプリッター36で反射され、収 東レンズ(121)によって集光され、ビームスプリッター362を透過して第7の実施例において説明したよう うに非点収差を持ち、光検出器71でこれを受光してフォーカスサーボ信号やトラッキングエラー信号を得ることができる。さらに、情報信号を得ることができること も第7の実施例と同様である。

【0095】また、ホログラムレンズ107で回折した +1次回折光64は対物レンズ4に入射し、情報媒体5 50 上に集光される。情報媒体5で反射した+1次回折光6



4は、点線で示したようにもとの光路を逆にたどって、 ホログラムレンズ107を透過し、ビームスプリッター 36で反射され、収束レンズ(121)によって集光さ れ、ビームスプリッター362に設けられた反射型ホロ グラム104で反射・回折される。この光ビーム40は 情報媒体5で反射した後にホログラムレンズ107で回 折されずに透過しているため、放射光源2の出射点とは 鏡像関係にない。そこで本実施例ではビームスプリッタ -362によって光路を分離して別々に設けた光検出器 7と光検出器71の出力を演算することによって、サー 10 ボ信号(フォーカスエラー信号とトラッキングエラー信 号)及び、情報信号を得る点は第7の実施例と同じであ る。本実施例ではビームスプリッター362の表面に図 28に示したように反射型ホログラム104を形成して 光ビーム40を反射・回折し光検出器7によってこの回 折光を受光してサーボ信号や情報信号を得ることが特徴 である。図29にこの反射型ホログラムのパターンの一 例を示す。フォーカスエラー信号検出用回折光発生領域 とトラッキングエラー信号発生領域を形成し、回折光を 発生してこの回折光を光検出器で受光して、第6の実施 20 例と同様にサーボ信号や情報信号を得る。

【0096】本実施例も、異なる基板の厚みの光ディス クの記録再生を一つの光ヘッド装置で、行うことができ るという効果を有する。さらにまた、次のような効果も 有する。CDなど基板厚の厚い(t 1)光ディスクは再 生のみ行い、基板厚の薄い(t 2)高密度光ディスクで は記録再生を行う光ディスク装置用に第1または第2ま たは第4または第5の実施例で示した2焦点レンズを用 いる場合は+1次回折光の回折効率を30%以下にす る、こうすることによって、ホログラムレンズの透過率 が高いため、基板厚の薄い(t 2)高密度光ディスクに 情報記録を行う際の光ディスク(情報媒体)上への光の 利用効率を髙くすることができるという効果があるが、 この時はホログラムレンズの透過率が高いのであるから 光ディスク(情報媒体)から反射してきた光の内、透過 光を本実施例のようにサーボ検出や情報信号の検出に用 いることによって光の利用効率を高くすることができる ので、S/N比の高い信号を得られ安定な光ヘッド装置 を得られるという効果がある。特に、反射型ホログラム 104によって光ビーム40の全光量を回折して信号検 40 出に用いるためS/N比の髙い信号を得られ安定な光へ ッド装置を得られるという効果が顕著である。

【0097】なお、本実施例はホログラムレンズを107として説明を行ったが、これをホログラムレンズ108または111に代えても同様の構成で光ヘッドを構成できることは自明であり、やはり同様の効果を有する。【0098】第9の実施例として第1または第2または第4または第5の実施例で示した2焦点レンズを用いて、構成した光ヘッド装置を主に図30~図32を用いて説

明する。なお、図30と図31に挿入したxl、yl軸

と、図30と図32に挿入したx、y, z軸はそれぞれ 共通である。 【0099】本実施例でも第8の実施例と同様に図30

において、放射光源2から出射した光ビーム3はコリメ ートレンズ (122) によって略平行光になり、ビーム スプリッター36を透過する。さらに、ホログラムレン ズ107を透過した透過光61は、対物レンズ4に入射 し、図30には図示していないが図28と同様に、情報 媒体51上に集光される。以下、図30には図示してい ないが基板厚 t 2の情報媒体 5 1 に対する記録再生を行 う場合については図28を用いて説明する。情報媒体5 1で反射した透過光61は実線で示したようにもとの光 路を逆にたどって、ホログラムレンズ107を再び透過 し、ビームスプリッター36で反射され、収束レンズ (121) によって集光され、ビームスプリッター36 2を透過して第7の実施例において説明したように非点 収差を持ち、光検出器76(図28では光検出器71と 表示) でこれを受光してフォーカスサーボ信号やトラッ キングエラー信号を得ることができる。さらに、情報信 号を得ることができることも第7の実施例と同様であ る。

【0 1 0 0】次に、本実施例で基板厚 t 1 の情報媒体 5 の情報記録再生を行う場合について説明する。図30に おいて、ホログラムレンズ107で回折した+1次回折 光64は対物レンズ4に入射し、情報媒体5上に集光さ れる。情報媒体5で反射した+1次回折光64は、点線 で示したようにもとの光路を逆にたどって、ホログラム レンズ107を透過し、ビームスプリッター36で反射 され、収束レンズ(121)によって集光され、ビーム スプリッター362に設けられた透過型ホログラム10 41で回折される。この光ビーム40は情報媒体5で反 射した後にホログラムレンズ107で回折されずに透過 しているため、放射光源2の出射点とは鏡像関係にな い。そこで本実施例では例えば、光検出器76の光軸方 向の位置を適当に調節し、例えば情報媒体5上でホログ ラムレンズ107の透過光61が合焦点状態にあるとき に光ビーム40が最小錯乱円になる位置に光検出器76 を配置する。そして光検出器76の出力を演算すること によって、フォーカスエラー信号とトラッキングエラー 信号及び、情報信号を得る点は第7の実施例と同じであ る。特にトラッキングエラー信号を位相差法によって検 出すると比較的高い周波数(数КН z 以上)だけを扱え ば良いのでヘッドアンプ出力のオフセットの温度ドリフ トなどのDC変動の影響を避けることができ安定にサー ボ信号を得ることができるという効果がある。

【0101】本実施例で基板厚t1の情報媒体5の情報 記録再生を行う場合、フォーカスエラー信号について は、ホログラムレンズ107の透過光61から得ること によって、より多くの光量を使うことも可能である。図 30において、放射光源2から出射した光ビーム3はコ

リメートレンズ(122)によって略平行光になり、ビ ームスプリッター36を透過する。さらに、ホログラム レンズ107を透過した透過光61は、対物レンズ4に 入射し、情報媒体5上に照射されるが記録面上ではデフ ォーカスしている。情報媒体5で反射した透過光61は 図30に実線で示したようにホログラムレンズ107を 再び透過し、ビームスプリッター36で反射される(光 ビーム43)。この光ビーム43は、収束レンズ(12 1) によって集光され、ビームスプリッター362を透 過し、ビームスプリッター362の表面に図30に示し 10 たように形成されたホログラム1041で回折される。 光検出器76によってこの回折光を受光してサーボ信号 や情報信号を得る。図31にこの透過型ホログラムのパ ターンの一例を示す。フォーカスエラー信号検出用回折 光発生領域151、152を形成し、回折光を発生して\*

という演算によって、SSD法に基づいて得られる。 【0102】本実施例ではビームスプリッター362の 表面に形成されたホログラム1041で光ビーム43を 回折し、光検出器76によってこの回折光を受光してフ ォーカスエラー信号を得ることが特徴である。 本実施例 も、異なる基板の厚みの光ディスクの記録再生を一つの 光ヘッド装置で、行うことができるという効果を有す る。さらにまた、次のような効果も有する。 CDなど基 板厚の厚い(t 1)光ディスクは再生のみ行い、基板厚 の薄い (t 2) 髙密度光ディスクでは記録再生を行う光 ディスク装置用に第1または第2または第4または第5 の実施例で示した2焦点レンズを用いる場合は+1次回 折光の回折効率を30%以下にする、こうすることによ って、ホログラムレンズの透過率が高いため、基板厚の 薄い(t 2)高密度光ディスクに情報記録を行う際の光 ディスク(情報媒体)上への光の利用効率を高くするこ とができるという効果があるが、この時はホログラムレ ンズの透過率が高いのであるから光ディスク(情報媒 体)から反射してきた光の内、透過光を本実施例のよう にサーボ検出や情報信号の検出に用いることによって光 の利用効率を高くすることができるので、S/N比の高 い信号を得られ安定な光ヘッド装置を得られるという効 果がある。特に、ホログラム1041によって光量の多 い光ビーム43を回折して信号検出に用いるためS/N 比の高いフォーカスサーボ信号を得られ安定な光ヘッド 装置を得られるという効果が顕著である。しかもサーボ 信号や情報信号を、ただ1個の光検出器76だけから得 ることができるので、部品点数が少なく、小型軽量で低 コストの光ヘッド装置を構成することができるという顕 著な効果もある。

【0103】なお、本実施例はホログラムレンズを10 7として説明を行ったが、これをホログラムレンズ10 8または111に代えても同様の構成で光ヘッドを構成 50

\*この回折光を光検出器76上に形成された6分割光検出 器76aで受光して、フォーカスエラー信号を得る。図 31において例えば、領域151は光検出器の前側に焦 点を持つ球面波141(図32)を発生させ、領域15 2は光検出器の後ろ側に焦点を持つ球面波142 (図3 2) を発生させる。図31のようなホログラムパターン から回折する波面のファーフィールドパターンはホログ ラムパターンが分割されていることを反映してやはり図 3 2に示すように一部分が欠けるが、フォーカスサーボ 信号には影響はない。図32に示すように回折光141 と142を6分割光検出器76aによって受光する。こ こで(b)がジャストフォーカス状態であり、(a)、 (c) がデフォーカス状態を表す。従って、フォーカス エラー信号FEは、

FE = (S10+S30-S20) - (S40+S60-S50)... (8

できることは自明であり、やはり同様の効果を有する。 【0104】次に第10の実施例を図33を用いて説明 する。本実施例は第3または第4または第5の実施例で 示した2焦点レンズを用いて構成した光ヘッド装置であ

【0105】図33において、2は半導体レーザなどの 放射光源である。この放射光源2から出射した光ビーム 3はコリメートレンズ (122) によって略平行光にな り、ビームスプリッター36を透過する。さらに、ホロ グラムレンズ109を透過した透過光61は対物レンズ 4に入射し、情報媒体5上に集光される。情報媒体5で 反射した透過光61は、点線で示したようにもとの光路 を逆にたどって、ホログラムレンズ109によって回折 され、ビームスプリッター36で反射され、収束レンズ (121) によって集光され、ビームスプリッター36 1で反射されて、第6の実施例と同様にホログラム10 3などの波面変換手段によってフォーカスサーボ信号や トラッキングエラー信号を得ることができるように波面 を変換された後に光検出器7に入射する。光検出器7の 出力を演算することによって、サーボ信号(フォーカス エラー信号とトラッキングエラー信号)及び、情報信号 を得ることができることも第6の実施例と同様である。 【0106】また、放射光源2より出射後、ホログラム レンズ109で回折した+1次回折光66は対物レンズ 4に入射し、情報媒体51上に集光される。情報媒体5 1で反射した+1次回折光66は、実線で示したように もとの光路を逆にたどって、ホログラムレンズ109に よって回折され、ビームスプリッター36で反射され、 収束レンズ(121)によって集光され、ビームスプリ ッター361を透過する。そして、別に設けた光検出器 71の出力を演算することによって、第7の実施例と同 様にしてサーボ信号(フォーカスエラー信号とトラッキ ングエラー信号)及び、情報信号を得ることができる。

【0107】本実施例も、異なる基板の厚みの光ディス クの記録再生を一つの光ヘッド装置で、行うことができ るという効果を有する。さらにまた、次のような効果も 有する。CDなど基板厚の厚い(t 1)光ディスクは再 生のみ行い、基板厚の薄い (t2) 高密度光ディスクで は記録再生を行う光ディスク装置用に、ホログラムレン ズ109を用いて構成される第3または第4または第5 の実施例で示した2焦点レンズを用いる場合は+1次回 折光の回折効率を70%以上にする、こうすることによ って、ホログラムレンズの回折効率が高いため、基板厚 10 の薄い (t 2) 髙密度光ディスクに情報記録を行う際の 光ディスク(情報媒体)上への光の利用効率を高くする ことができるという効果があるが、この時はホログラム レンズの回折効率が高いのであるから光ディスクから反 射してきた光の内、回折光を本実施例のようにサーボ検 出や情報信号の検出に用いることによって光の利用効率 を髙くすることができるので、S/N比の髙い信号を得 られ安定な光ヘッド装置を得られるという効果がある。 また、ホログラムレンズは109を用いているので、2 焦点間の距離の差を1mm程度まで大きくすることがで 20 き、一方の焦点スポットで情報の記録再生をしていると きに他方の焦点を集光点とする光ビームを大きく広げて 光強度を小さくでき、記録再生に影響を全く与えない様 にできるという効果を有する。さらにホログラムレンズ 109を凸レンズとして用いるので、前述した通り、色 収差が発生しなくなるという効果がある。

35

【0108】第11の実施例として第3または第4または第5の実施例で示した2魚点レンズを用いて構成した 光ヘッド装置を、図34を用いて説明する。

【0109】図34において、放射光源2から出射した 30 光ビーム3はコリメートレンズ(122)によって略平行光になり、ビームスプリッター36を透過する。そして、ホログラムレンズ109を透過した透過光61は、対物レンズ4に入射し、情報媒体5上に集光される。情報媒体5で反射した透過光61は点線で示したようにもとの光路を逆にたどって、ホログラムレンズ109によって回折され、ビームスプリッター36で反射され、収束レンズ(121)によって集光され、ビームスプリッター362を透過して第7の実施例において説明したように非点収差を持ち、光検出器71でこれを受光してフターカスサーボ信号やトラッキングエラー信号を得ることができる。さらに、情報信号を得ることができることも第7の実施例と同様である。

【0110】また実線で示したようにホログラムレンズ 109で回折した+1次回折光66は対物レンズ4に入 射し、情報媒体51上に集光される。情報媒体51で反 射した+1次回折光66はもとの光路を逆にたどって、 ホログラムレンズ109によって再び回折され、ビーム スプリッター36で反射され、収束レンズ(121)に よって集光され、ビームスプリッター362の一部に形 50

成した反射型ホログラム104で反射・回折される。そして別々に設けた光検出器7と光検出器71の出力を演算することによって、サーボ信号(フォーカスエラー信号とトラッキングエラー信号)及び、情報信号を得る点は第7の実施例と同じである。本実施例ではビームスプリッター362の表面に図34に示したように反射型ホログラム104を形成して光ビーム40を反射・回折し光検出器7によってこの回折光を受光してサーボ信号や情報信号を得る。図29にこの反射型ホログラムのパターンの一例を示す。フォーカスエラー信号検出用回折光発生領域とトラッキングエラー信号発生領域を形成し、回折光を発生してこの回折光を光検出器で受光して、第6の実施例と同様にサーボ信号や情報信号を得る。

【0111】本実施例も、異なる基板の厚みの光ディス クの記録再生を一つの光ヘッド装置で、行うことができ るという効果を有する。さらにまた、次のような効果も 有する。CDなど基板厚の厚い(t 1)光ディスクは再 生のみ行い、基板厚の薄い (t 2) 髙密度光ディスクで は記録再生を行う光ディスク装置用に、ホログラムレン ズ109を用いて構成される第3または第4または第5 の実施例で示した2焦点レンズを用いる場合は、+1次 回折光の回折効率を70%以上にする、こうすることに よって、ホログラムレンズ回折効率のが高いため、基板 厚の薄い (t 2) 髙密度光ディスクに情報記録を行う際 の光ディスク(情報媒体)上への光の利用効率を高くす ることができるという効果があるが、この時はホログラ ムレンズの回折効率が高いのであるから光ディスクから 反射してきた光の内、回折光を、本実施例のようにサー ボ検出や情報信号の検出に用いることによって光の利用 効率を高くすることができるので、S/N比の高い信号 を得られ安定な光ヘッド装置を得られるという効果があ る。特に、反射型ホログラム104によって光ビーム4 0の全光量を回折して信号検出に用いるため、光の利用 効率が高くS/N比の高い信号を得られ安定な光ヘッド 装置を得られるという効果が顕著である。また、ホログ ラムレンズは109を用いているので、2焦点間の距離 の差を1mm程度まで大きくすることができ、一方の焦 点スポットで情報の記録再生をしているときに他方の焦 点を集光点とする光ビームを大きく広げて光強度を小さ くでき、記録再生に影響を全く与えない様にできるとい う効果を有する。さらにホログラムレンズ109を凸レ ンズとして用いるので、前述した通り、色収差が発生し なくなるという効果がある。

【0112】第12の実施例を図35~図39を用いて説明する。図35と図36において182はノイズキャンセル用回折光発生領域、75はノイズキャンセル用信号検出用光検出器である。図35において、2は半導体レーザ等の放射光源である。この光源から出射した光はビームスプリッター363で反射して対物レンズ4に入射し、情報媒体5または51上に集光される。情報媒体

51 (または5) で反射した光ビームはもとの光路を逆 にたどって(復路)、ビームスプリッター363に入射 する。このビームスプリッター363を透過した光ビー ムはは光検出器77に入射する。光検出器77の出力を 演算することによって、サーボ信号及び、情報信号を得 ることができる。ノイズキャンセル用回折光発生領域1 82は図36に示したように、ホログラムレンズの格子 パターン107aよりも外周部に設ける。

[0113] 本実施例では特開昭60-138748及 び特開昭61-131245に開示されている原理に基 10 づき、信号に対するノイズを低減することができる。本 実施例では、ノイズキャンセル用回折光発生領域182 から発生するノイズキャンセル用回折光164をノイズ キャンセル用信号検出用光検出器75で受光し、ノイズ キャンセル用信号検出用光検出器75の出力信号S90 を得る。そして、次の演算によって情報信号RFを検出 し、ノイズの低減化を図る。

#### [0114]

 $R F = (S1+S2+S3+S4) + R \times S90$  . . . (9) ここで、Rはノイズキャンセル用信号S90に重み付け 20 をするための係数である。本実施例では、特開昭60-138748及び特開昭61-131245とは異な \*

 $RF = (S1+S2+S3+S4) + R \times (S91+S92)$ 

ここで、Rはノイズキャンセル用信号S90に重み付け をするための係数である。本実施例では、特開昭60-138748及び特開昭61-131245とは異な り、ホログラム上で光ビームの光量を分割するため光検 出器の設定許容精度を100倍程度大きくできるという 効果がある。本実施例では、図38のようにノイズキャ ンセル用回折光発生領域183を複数に分割することに 30 よって往路の不要な回折光も多分割される上に1つ1つ の分割領域はNA(開口数)が小さくなってその回折光 が大きく広がるので、これらの和を取ったときに情報媒※

 $RF = (S1+S2+S3+S4) + (R1 \times S91 + R2 \times S92)$ 

ここで、R1、R2はノイズキャンセル用信号S91、 S92に重み付けをするための係数である。また、この ようにノイズキャンセル用回折光発生領域183を複数 に分割することによって往路の不要な回折光が、光検出 器の信号検出領域に入射することを避けることもできる という効果を得られる。これについて図39を用いて以 40 下に説明する。図39においてP1とP2はそれぞれノ イズキャンセル用回折光164 aと164 bが光検出器 上に入射する場所を示す。ノイズキャンセル用回折光1 64 a と 1 6 4 b を復路の+1次回折光と呼ぶと、ノイ ズキャンセル用回折光発生領域183トから発生する往 路の+1次回折光がノイズキャンセル用回折光発生領域 183aに入射して発生する復路の+1次回折光がP3 に入射する。ここで、P3と光検出器71の中心との距 離C2は、P1とP2の距離と等しくなる。したがっ て、光検出器71の一辺の長さの半分をC1としたとき 50 を用いて説明する。図40において107はホログラム

\* り、ホログラムレンズ上で光ビームの光量を分割するた め光検出器の設定許容精度を100倍程度大きくできる という効果がある。なお、ノイズキャンセル用信号検出 用光検出器75にレンズ作用を持つホログラムパターン を用いることによって、往路に発生する不要な回折光を 情報媒体5上でデフォーカスさせ、大きく広がるように して情報媒体5の情報を平均化し、情報信号に対する雑 音を含まないという効果を得ることもできる。さらにま た、ノイズキャンセル用回折光発生領域182を設ける ことにより、ホログラムレンズの外周部の透過率が内周 部と同程度になるため、情報媒体上で光ビーム(集光ス ポット)のサイドローブがより低くなり、優良な特性の 再生信号を得ることができるという効果を得ることもで

【0115】また、図37においては、ノイズキャンセ ル用回折光発生領域183を複数(図では2個)に分割 する。そして、各々の分割領域から回折するノイズキャ ンセル用回折光164をノイズキャンセル用信号検出用 光検出器75aと75bで受光し、出力信号S91とS 92を得る。そして、(10)式の演算によって情報信 号RFを検出し、ノイズの低減化を図る。

[0116]

. . . (10)

※体5上で得る情報信号(雑音)は平均化されて、振幅が 小さくなるという効果がある。また、複数のノイズキャ ンセル用回折光(164aと164b)をそれぞれ分割 した光検出器(75aと75b)で受光することによ り、それぞれのノイズキャンセル用信号の重み付けを変 えてよりいっそうノイズの低減をする事も可であるとい う効果を得ることができる。すなわち、(11)式の演 算によって情報信号RFを検出し、ノイズの低減化を図 る。

#### [0117]

... (11)

にC2>C1とすることにより、P3が光検出器71内 に入らないようにすることができ不要な迷光の影響を避 けることができるという効果がある。点P4についても 点P3と同様である。なお、ノイズキャンセル用回折光 発生領域183から発生する往路の+1次回折光のうち 復路の透過光 (0次回折光) はP5やP6の位置に入射 し、光検出器71内に入らない。さらに、光源2として 半導体レーザーを用いる場合には、ノイズキャンセル用 回折光発生領域183a、bを設ける方向(図38のX 2方向) を半導体レーザーの出射角の広い方向と一致さ せることにより、透過光の光強度分布がより一定になる ため、情報媒体上で光ビーム(集光スポット)のサイド ローブがより低くなり、優良な特性の再生信号を得るこ とができるという効果を得ることもできる。

【0118】さらに、第13の実施例を図40と図41

レンズである。ホログラムレンズとしてはここでは第1 の実施例として説明したホログラムレンズ107を用い て説明するが、第2~第5の実施例のいずれかにおいて 説明したホログラムレンズ108または111または1 09などでも良い。また第12の実施例において示した ようにホログラムレンズの外周部にノイズキャンセル用 回折光発生領域を設けることもできる。また、ホログラ ム173は偏光異方性ホログラムである。偏光異方性ホ ログラムは、昭61-189504や、特開昭63-2 41735にも開示されているように、ニオブ酸リチウ 10 ム基板の一部をプロトン交換したり、液晶セルを利用す ることにより作製可能であり、ある偏光方向(XP方向 とする) の直線偏光に対しては回折させるホログラムと して働き、これと直角な方向(YP方向とする)の直線 偏光光に対しては回折を起こさないという性質を持つ。 放射光源2は本実施例においては直線偏光の光源を用 い、偏光方向はXP方向に設定する。放射光源2から出 射した光ビームはホログラム173を透過し(往路)、 λ/4板15によって円偏光の光ビームになり、ホログ ラムレンズ107で2つの焦点の光ビームに分けられ て、さらに、情報媒体5または51によって反射される 際に円偏光の回転方向が逆転し、再び1/4板15に入 射して初めとは直角方向(YP方向)の直線偏光になる ため、復路においてはホログラム173によって回折さ れ(復路)、光検出器274に入射する。光検出器の出 力を演算することによって、前述の実施例と同様にサー ボ信号や情報信号を得ることができる。本実施例は以下 のような効果を有している。1. ホログラムレンズを用 いているため、ただ1つの光ヘッド装置を用いて2種類 の基板厚の情報媒体に対し情報の記録再生を行うことが 30 できる。 2. 往路では回折を受けず、復路では回折する ため、光の利用効率が高く、放射光源の出射パワーが低 くてもS/N比の高いサーボ信号や情報信号を得ること ができる。3. ビームスプリッターを用いなくても良い 構成であり、光ヘッド装置の小型化軽量化、低コスト化 を実現できる。4.ビームスプリッターを用なくても良 い構成であり、光学部品がほとんど1本の光軸上に並ん でいる(立ち上げミラーを用いて光軸を曲げる場合も分 岐はせず、光軸はやはりほば1本である)ため、温度変 化、経時変化に対して安定に動作する光ヘッド装置を得 ることができる。5. 復路ではホログラム173の透過 光は不要であるため回折効率を高くし、透過率をほとん ど0に設計しても構わない。透過率をほぼ0に設計する 事により、ホログラム173と1/4波長板15は光源 2への戻り光をなくするアイソレーターの働きをするた め、光源2として半導体レーザーを用いるときに、戻り 光がほとんど活性層内に入らない。従って、戻り光によ る半導体レーザーの雑音の問題を回避できる。

【0 1 1 9】 なお、本実施例における光検出器 2 7 4 は のいずれかにおいて説明したホログラムレンズ 1 0 8 ま放射光源 2 と近接して配置することが可能であるため図 50 たは 1 1 1 または 1 0 9 などでも良い。また第 1 2 の実

4 1 に示すような構成にすることにより相対位置精度を 容易に高精度にでき、製造工程の組立コストを低くする ことができるという効果がある。また、より一層、光へ ッド装置の小型化軽量化、低コスト化を実現できるとい う効果がある。図41において2は放射光源、3は光ビ ーム、274は光検出器である。光検出器274 a と光 検出器274bを1個の光検出器基板上に形成する。そ して光検出器274aと光検出器274bの間に凹部 (切り欠き部)を設け、図41に示したようにミラー7 aを設け、放射光源2をハイブリッドに設置する。本実 施例では、光検出器274 aと光検出器274 bを1個 の光検出器基板上に形成するので光検出器274 aと光 検出器274bの相対位置を、集積回路の作製工程によ って容易にμπオーダーの髙精度に設定できるという効 果がある。さらに、図41のハイブリッド素子と外部と の電気的な接続のために結線が必要であるが、この結線 を接続する面が、本実施例ではすべて図41のX3・Y 3平面になるので、結線用のワイヤを近づけてくる方向 が共通になり自動組立が容易になるという効果がある。 さらに組立時の基準線もX3・Y3平面上に設けるだけ でよいので、光検出器274aと光検出器274bと放 射光源2の相対位置を容易に高精度に設定できるという 効果がある。

【0120】本実施例は偏光異方性ホログラムを用いる構成を例示して説明したが、放射光源2の光量が十分である場合などは、偏光異方性ホログラム173に代えて格子ピッチの小さなホログラムや、ブレーズ化ホログラムを用いても、やはり、以下のような効果を得ることができる。1. ホログラムレンズを用いているため、ただ1つの光ヘッド装置を用いて2種類の基板厚の情報媒体に対し情報の記録再生を行うことができる。2. ビームスプリッターを用いなくても良い構成であり、光ヘッド装置の小型化軽量化、低コスト化を実現できる。3. ビームスプリッターを用いなくても良い構成であり、光学部品がほとんど1本の光軸上に並んでいるため、温度変化、経時変化に対して安定に動作する光ヘッド装置を得ることができる。

【0121】第14の実施例を図42を用いて説明する。図42において2aは直線偏光した光ビームを出射する放射光源、190は放射光源2aから出射する直線偏光した光ビーム3bを全反射しこれと直角方向の直線偏光した光ビームは全透過する偏光分離膜、15は2/4板である。本実施例ではホログラムレンズ107を具備する点と、偏光分離膜190と1/4波長板15を用いる点と、反射型ホログラム220を透明基板9の裏側に形成する点が特徴である。なお、ホログラムレンズとしてはここでは第1の実施例として説明したホログラムレンズ107を用いて説明するが、第2~第5の実施例のいずれかにおいて説明したホログラムレンズ108または111または109などでも良い。また第12の実



施例において示したようにホログラムレンズの外周部に ノイズキャンセル用回折光発生領域を設けることもでき る。放射光源2aから出射した光ビーム3b(直線偏光 したレーザ光) は、透明基板9の放射光源2aに近い側 (以後表側と呼ぶ) に形成された偏光分離膜190で全 反射されてλ/4板の第1回目の透過を行う。 そして対 物レンズ4に入射し、情報媒体5上に集光される。情報 媒体5で反射した光ビームはもとの光路を逆にたどっ て、 λ / 4 板の第2回目の透過を行いこれによって光ビ ームの偏光方向は90゜回転する。光ビームは偏光分離 10 膜190を全透過して、反射型ホログラム220に入射 する。この反射型ホログラム220から生じる復路の回 折光68は偏光分離膜190を全透過して、光検出器7 8に入射する。光検出器78の出力を演算することによ って、サーボ信号及び、情報信号を得ることができる。 ここで例示したようにコリメートレンズを用いると、反 射膜190へ入射する光ビームが平行光であるので反射 率及び透過率が均一になって、往路の反射光をより容易 に情報媒体5上で回折限界まで集光できる。また、復路 の+1次回折光も均一になるためサーボ信号にオフセッ トがより生じにくくなるという効果がある。また、以下 のような効果もある、1. ホログラムレンズを用いてい るため、ただ1つの光ヘッド装置を用いて2種類の基板 厚の情報媒体に対し情報の記録再生を行うことができ る。2. 往路では回折を受けず、復路では回折するた め、光の利用効率が高く、放射光源の出射パワーが低く てもS/N比の髙いサーボ信号や情報信号を得ることが できる。3. ビームスプリッターと立ち上げミラーを兼 用しているので、光ヘッド装置の小型化軽量化、低コス ト化を実現できる。4. 光学部品がほとんど1本の光軸 上に並んでいるため、温度変化、経時変化に対して安定 に動作する光ヘッド装置を得ることができる。 5. 偏光 分離膜190と1/4波長板15は光源2aへの戻り光 をなくするアイソレーターの働きをするため、光源2 a として半導体レーザーを用いるときに、戻り光がほとん ど活性層内に入らない。従って、戻り光による半導体レ ーザーの雑音の問題を回避できる。

【0122】なお、反射型ホログラム220をブレーズ化する事により、+1次回折光の回折効率を1に近づけて、光量の損失なしに+1次回折光のみを用いて信号検出を行うことができる。+1次回折光を用いて信号検出を行うと、信号検出用の回折光の収差をホログラム220で補償できるので安定なサーボ信号検出を行うことができるという効果を得ることも可能である。また、コリメートレンズを放射光源と透明基板の間に挿入する構成を例示して説明したが、コリメートレンズを省いた構成も可能であり、この場合においても上記と同様の効果が得られる。

【0123】さらにまた、光源2aの光量が十分である場合には、偏光分離膜190の代わりに反射率が1/3

程度の反射膜を用い、1/4波長板15を省くことも可能である。この場合も、以下のような効果がある、1. ホログラムレンズを用いているため、ただ1つの光ヘッド装置を用いて2種類の基板厚の情報媒体に対し情報の記録再生を行うことができる。2. ビームスプリッターと立ち上げミラーを兼用しているので、光ヘッド装置の小型化軽量化、低コスト化を実現できる。3. 光学部品がほとんど1本の光軸上に並んでいるため、温度変化、経時変化に対して安定に動作する光ヘッド装置を得ることができる。

【0124】本発明の上記実施例により例えば、CDな どの基板の厚みt1(約1.2mm)の在来の光ディス クと、高密度光ディスク(情報媒体)などの基板の厚み t 2 (0.4 mm~0.8 mm程度)の次世代の光ディ スクの両方を1台の光ヘッド装置によって記録再生でき るが、実際に記録再生を行う際には、記録再生を行おう としている光ディスクの基板の厚みがt1なのかt2な のかを判断する必要がある。そのためには光ディスク に、厚みを判別するための判別情報を記録しておくと便 利である。CDなどの基板の厚みt1(約1.2mm) の在来の光ディスクにはこのような判別情報は記録され ていないので、当然、将来商品化される高密度光ディス クなどの基板の厚みt2(0.4mm~0.8mm程 度)の次世代の光ディスクに判別情報を書き込むことが 望ましい。そこで、このような判別情報の書き込み方に ついての発明の実施例を図43(第15の実施例)と図 44 (第16の実施例) に示す。

【0125】図43は第15の実施例の高密度光ディス クである。図43において52は高密度の光ディスク (情報媒体)、55は髙密度の記録ピット、55aはC D程度の記録密度のピットであり、厚みを判別するた め、この光ディスクの大半の部分では基板の厚みが t 2 であることを判別できる情報を持っている。そして、ピ ット55のある部分、または、記録可能な部分は基板の 厚みはt2(0.4mm~0.8mm程度)であるが、 図43に示したようにピット55aの形成されている領 域は基板の厚みは t 1 (約1.2 mm) にする。この実 施例の光ディスクを記録再生する際には初めに基板の厚 みt1の部分を基板の厚みt1に対応した焦点制御を行 って再生し、基板の厚みが t 2 であるという情報を認識 したら、自動的に基板の厚み t 2 に対応した焦点制御を 行うことができるという効果がある。当然、初めに基板 の厚みt1の部分を基板の厚みt1に対応した焦点制御 を行って再生し、基板の厚みが t 2 であるという情報が なければ、そのまま基板の厚み t 1 に対応した焦点制御 を行って再生し続ければ良い。また、本実施例では、ピ ット55aは余り大きくする必要がなく、記憶容量を消 費しなくて済むという効果もある。

【0126】図44は第16の実施例の高密度光ディス 50 クである。図44において52は高密度の光ディスク



43 (情報媒体)、55は高密度の記録ピット、56はCD よりも記録密度の低いすなわち面積の大きなピットであ り、厚みを判別するため、この光ディスクの大半の部分 では基板の厚みがt2であることを判別できる情報を持っている。そして基板の厚みは、ピットのあるところや

記録可能なところは、情報媒体51全面に渡ってt2 (0.4mm~0.8mm程度)である。本実施例の光ディスクを記録再生する際には初めに基板の厚みt1の部分を基板の厚みt1に対応した焦点制御を行って再生する。当然大きな収差が発生するが、記録密度が非常に10低いため記録を再生することができる。そして、基板の厚みがt2であるという情報を認識したら、自動的に基板の厚みt2に対応した焦点制御を行うことができるという効果がある。当然、初めに基板の厚みt1の部分を基板の厚みt1に対応した焦点制御を行って再生し、基板の厚みがt2であるという情報がなければ、そのまま基板の厚みがt2であるという情報がなければ、そのまま基板の厚みがt2であるという情報がなければ、そのまま本板の厚みができるという情報がなければ、そのままなの厚みでするというないでは基板の厚みが一定であるため情報媒体の製造が容易で安価にでき、また、情報媒体を薄くできるという効果もある。20

【0127】次に、第5~第11の実施例までのいずれかの光へッド装置の様に2種の厚みの基板の記録再生を可能な光へッド装置を有し、実際に記録再生を行う際に、記録再生を行おうとしている光ディスクの基板の厚みがt1なのかt2なのかを自動的に判断する機能を持つ光ディスク装置の発明を図45(第17の実施例)と図46(第18の実施例)を用いて説明する。

【0128】図45は第17の実施例である光ディスク 装置の説明を行うためのチャート図である。本実施例の 光ディスク装置は第5~第11の実施例までのいずれか 30 の光ヘッド装置の様に2種の厚みの基板の記録再生を可 能な光ヘッド装置と、前記光ヘッドの送り機構などの移 動手段と、情報媒体を回転させるスピンドルモーターな どの回転手段、を有する。そして、本発明の光ディスク 装置に光ディスク(情報媒体)をセットし、光ディスク が前記回転手段によって回転を始めると、まず第15の 実施例や第16の実施例で基板の厚みを判別する情報を 記録した位置、例えば最内周などに前記移動手段によっ て光ヘッド装置を動かし、次に、基板の厚みt1に対応 した焦点(フォーカス)制御を行う。そしてトラッキン グ制御を行って情報信号を検出し、基板の厚みが t 2で あるという情報を認識したら、自動的に基板の厚みt2 に対応した焦点制御を行う。また、基板の厚みが t 2 で あるという情報がなければ、そのまま基板の厚み t 1 に 対応した焦点制御を行って再生し続ける。本実施例によ り髙密度光ディスクが第15の実施例や第16の実施例 である限り、迅速に且つ極めて正確に基板の厚みを判断 することができ、2種の厚みの基板の記録再生を安定に 行うことができるという効果を有する。

【0129】図46は第18の実施例である光ディスク 50 って、点f1と点f2に対して、同時に焦点を合わせる

4

装置の説明を行うためのチャート図である。本実施例の 光ディスク装置は第5~第11の実施例までのいずれか の光ヘッド装置の様に2種の厚みの基板の記録再生を可 能な光ヘッド装置と、前記光ヘッドの送り機構などの移 動手段と、情報媒体を回転させるスピンドルモーターな どの回転手段、を有する。そして、本発明の光ディスク 装置に光ディスク(情報媒体)をセットし、光ディスク が前記回転手段によって回転を始めると、まず情報信号 が確実に存在する位置、例えば最内周などに前記移動手 段によって光ヘッドを動かし、次に、基板の厚みt1に 対応した焦点(フォーカス)制御を行う。そしてトラッ キング制御を行って情報信号を検出し、情報信号の振幅 が一定値以上得られなかった場合には、自動的に基板の 厚み t 2 に対応した焦点制御を行う。また、情報信号の 振幅が一定値以上得られた場合には、そのまま基板の厚 みt1に対応した焦点制御を行って再生し続ける。本実 施例により髙密度光ディスクが第15の実施例や第16 の実施例でなくても、基板の厚みを判断することがで き、2種の厚みの基板の記録再生を安定に行うことがで きるという効果を有する。

【0130】第19の実施例として2つの焦点位置を持 つ2焦点顕微鏡用レンズ及びこの顕微鏡レンズを用いた 2.焦点顕微鏡について、図47を用いて説明する。図4 7において4107は+1次(またはN次:NはOでな い整数)と0次の回折効率(すなわち透過率)がそれぞ れ十分な大きさを持つホログラムレンズ、410と41 1はレンズ、420はこれらの構成部品よりなる顕微鏡 用レンズを保持する鏡筒である。本実施例では、基本的 には第1~第5の実施例で示した2焦点レンズと同様の 構成で、顕微鏡用のレンズを構成する。ホログラムレン ズも、第1~第5の実施例と同様に、格子パターンは同 心円状であり、その中心すなわち光軸はレンズ410、 420と組立誤差内で一致している。 ホログラムレンズ 4107の+1次回折光の回折効率は100%未満であ り、透過光 (0次回折光) も充分な強度を有するように 設計する。このためには、例えばホログラムレンズ41 07を図47に示したように凹凸形状によって作製する 場合には(レリーフ型)凹凸の高さhをh<l/>
トく\lambde / (n-1) というように、より小さくする、すなわち格子部で 光ビームに与える位相変化の振幅量を2πよりも小さく することによって容易に実現できる。ここでλは光ビー ム3の波長、nは透明基板9の屈折率である。このよう にホログラムレンズ4107のどの位置においても透過 光が充分な強度を持つようにすることによって、図47 の点 f 2から発散する光 (図47では実線) がホログラ ムレンズ4107を透過する光と、点f1から発散する 光 (図47では波線) がホログラムレンズ4107で回 折された光が、共に十分な光量を有し、かつ、ホログラ ムレンズ4107通過後は同一の光路をたどる。 したが





ことができ、平面PL1内と平面PL2内の像を同時に 観察できるという効果を備えた顕微鏡用レンズを実現で きる。

【0131】さらにホログラムレンズ4107は図1に 示したホログラムレンズ107と同様にブレーズ化する ことによって、2箇所に焦点合わせをする透過光と+1 次回折光の光量を大きくすることができ、明るい像を得 ることができるという効果がある。

【0132】また、図48に示すように透過光と回折光でそれぞれ異なる厚みの基板を通して像を観察する場合は、基板の厚みの違いによって生じる収差をホログラムレンズによって補正し、最良の像を観察できるようにすることができるという効果がある。これについては、第1の実施例において図1を用いて説明したとおりである。すなわち、+1次回折光は基板を通った光の収差補正を施されている。このような収差補正作用を有するホログラムレンズの設計方法は、例えば、集光スポットf1から発散する球面波が基板を透過後、レンズ410を透過した光と、点f2から発散した光がレンズ410を透過した光と、点f2から発散した光がレンズ410を透過した光の、ホログラムレンズ4107上の干渉パタレイティッド・ホログラム(CGH)の手法などによって容易にホログラムレンズ4107を作製できる。

【0133】さらに、鏡筒420を図47に示したように内側の鏡筒420aと外側の鏡筒42bからなる構成とするなどして、光軸方向に可変長にすることによって2つの焦点面であるPL1とPL2の間隔をかえたり、これらの間に入る基板厚が変わったときに調整することができるという効果を得ることができる。

【0134】さらに、上記において説明した顕微鏡レン 30 ズと接眼レンズ412を組み合わせることによって、光 軸方向の位置の異なる2平面PL1、PL2上の鮮明な 像を同時に観察することができるという効果を有する顕 微鏡を構成できる。図47の点f2から発散する光(図47では実線)がホログラムレンズ4107を透過する 光と、点f1から発散する光(図47では波線)がホログラムレンズ4107で回折された光が同一の光路をた どりレンズ411によって点f3に集光される。点f3の存在する平面PL3の像を接眼レンズ412によって さらに拡大してPL1面とPL2面を同時に肉眼で観察 40 することができる。なお、レンズ411を省略した構成 も可能である。また、平面PL3にCCDカメラなどの 撮像面を配置することによりPL1面とPL2面を同時にカメラで観察、撮影する構成とする事も可能である。

【0135】第20の実施例として本発明の2焦点顕微 鏡用レンズまたはこの顕微鏡レンズを用いた2焦点顕微 鏡を用いた露光装置について図48を用いて説明する。 半導体上に微細な回路を形成する工程などにおいて、半 導体などの試料上に光感光性の材料を塗布してフォトマ スクを通して露光する工程が必須である。本実施例は250

の露光工程において用いる露光装置である。 図48にお いて、432はフォトマスク431は試料、431bは 試料の表面であり、光感光性の材料を塗布してある場合 もあるが図48では省略している。また、414は第1 9の実施例で説明した2焦点顕微鏡レンズ、415は第 19の実施例で説明した2焦点顕微鏡、430は顕微鏡 用の光源でありその波長は試料431において十分な透 過率を持つ波長のものを用いる。露光器装置には当然露 光用光源やシャッターなどを含む露光手段が必要であり 本実施例でも露光手段を備えているが、図48では省略 している。また、フォトマスク432と試料431との 位置合わせを行うための位置合わせ手段も本実施例は備 えているが、図48では省略している。本実施例は、予 め試料431の裏面431aに所定のパターンを形成 し、このパターンとフォトマスク432の相対位置を高 精度で合わせて表面431bにフォトマスク面432a のパターンを転写する事ができるという効果を有する。 試料431の裏面431aに半導体回路などのパターン が予め形成されているときに、このパターンとフォトマ スク432の相対位置を合わせるためには、従来は低倍 率の焦点深度の深い顕微鏡で試料431の裏面431a とフォトマスク面432aを同時に観察して位置合わせ を行っていた。しかし、低倍率の顕微鏡しか使用できな いため5 μπ以下の精度で位置合わせを行うことが不可 能であった。本発明の露光装置ではさきに説明した2焦 点の顕微鏡を用いるので、焦点深度を深くする必要がな く、高倍率の顕微鏡を用いることができ、裏面431a とフォトマスク面432aを同時に高倍率で観察して位 置合わせを行い、5μπ以下の高精度で試料431の裏 面431aのパターンとフォトマスク432のフォトマ スク面432aの相対位置を合わせることができるとい う効果を有する。

[0136]

【発明の効果】以上に述べたことから明らかなように、 本発明では以下のような効果が得られる。

【0137】(1)入射光の一部を回折するホログラムと対物レンズを組み合わせることによって異なる基板厚(t1とt2)の光ディスク(情報媒体)上にそれぞれ回折限界にまで集光される集光スポットを形成する事のできる2焦点レンズを実現できるという効果を有する。ホログラムレンズの回折効率は100%未満であり、光ビームの透過光(0次回折光)も充分な強度を有するホログラムレンズと対物レンズを組み合わせて用いることによって、透過光の形成する集光ビームのサイドローブを低く抑えることができるという効果も有する。さらにホログラムレンズはブレーズ化することによって2焦点の光ビームを形成する透過光と+1次回折光の光量和を大きくすることができ、光の利用効率を高くできるという効果がある。

【0138】(2)ホログラムレンズを凸レンズとして

用いる実施例では、色収差が発生しなくなるという効果 がある。

【0139】(3)本発明の2焦点レンズを用いて光へッド装置を構成し、波面変換手段も光検出器も単一のものを共通に用いることにより、少ない部品点数で小型、軽量、低コストの光ヘッド装置でありながら、異なる基板の厚みの光ディスクの記録再生を一つの光ヘッド装置で行うことができるという効果を有する。

【0140】または、本発明の2焦点レンズを用いて光へッド装置を構成し、波面変換手段と光検出器を2組用 10 いることにより、CDなど基板厚の厚い(t1)光ディスクは再生のみ行い、基板厚の薄い(t2)高密度光ディスクでは記録再生を行う光ディスク装置では、光の利用効率を高くすることができるので、S/N比の高い信号を得られ、安定な光ヘッド装置を得られるという効果がある。

【0141】(4) 高密度のピットのある部分、または、記録可能な部分は基板の厚みはt2(0.4mm~0.8mm程度)であるが、厚みを判別するためこの光ディスクの大半の部分では基板の厚みがt2であることを判別できる情報を持つピットの形成されている領域の基板の厚みはt1(約1.2mm)にする。これによって、初めに基板の厚みt1に対応した焦点制御を行って再生し、基板の厚みがt2であるという情報を認識したら、自動的に基板の厚みt2に対応した焦点制御を行うことができるという効果がある。

【0142】 (5) 基板の厚みが t 2 であることを判別 できる情報を持っている、CDよりも記録密度の低いす なわち大きなピットを光ディスクの一部に書き込んであ 30 り、基板の厚みは、ピットのあるところや記録可能なと ころは、情報媒体全面に渡ってt2(0.4mm~0. 8 mm程度)とする。この光ディスクを記録再生する際 には初めに基板の厚みt1の部分を基板の厚みt1に対 応した焦点制御を行って再生する。当然大きな収差が発 生するが、記録密度が非常に低いため記録を再生するこ とができる。そして、基板の厚みがt2であるという情 報を認識したら、自動的に基板の厚みt2に対応した焦 点制御を行うことができるという効果がある。 当然、 初 めに基板の厚みt1の部分を基板の厚みt1に対応した 40 焦点制御を行って再生し、基板の厚みが t 2 であるとい う情報がなければ、そのまま基板の厚み t 1 に対応した 焦点制御を行って再生し続ければ良い。また、基板の厚 みが一定であるため情報媒体の製造が容易で安価にで き、また、情報媒体を薄くできるという効果がある。

【0143】(6)光ディスク装置に、基板の厚みを判別する情報を記録した位置、例えば最内周などに光ヘッドを動かして情報信号を検出し、基板の厚みがt2であるという情報を認識したら、自動的に基板の厚みt2に対応した焦点制御を行い、また、基板の厚みがt2であ50

るという情報がなければ、そのまま基板の厚み t 1 に対応した焦点制御を行って再生し続けるという手段をもたせる。 高密度光ディスクが本発明の実施例のものである限り、迅速に且つ極めて正確に基板の厚みを判断することができ、2種の厚みの基板の光ディスクの記録再生を安定に行うことができるという効果を有する。

【0144】(7) 光ディスク装置において、例えば最内周などに光ヘッドを動かし、次に、基板の厚みt1に対応した焦点制御を行う。そしてトラッキング制御を行って情報信号を検出し、情報信号の振幅が一定値以上得られなかった場合には、自動的に基板の厚みt2に対応した焦点制御を行う。また、情報信号の振幅が一定値以上得られた場合には、そのまま基板の厚みt1に対応した焦点制御を行って再生し続ける。これによりすべての光ディスクの、基板の厚みを判断することができ、2種の厚みの基板の光ディスクの記録再生を安定に行うことができるという効果を有する。

【0145】(8)本発明の顕微鏡用のレンズは、透過 光も回折光も共に充分な強度を持つホログラムレンズを 用いているので、2つの焦点面に対して、同時に焦点を 合わせることができ、2つの平面内の像を同時に観察で きるという効果を備える。

【0146】さらにホログラムレンズをブレーズ化することによって、2箇所に焦点合わせをする透過光と+1次回折光の光量を大きくすることができ、明るい像を得ることができるという効果がある。

【0147】また、透過光と回折光でそれぞれ異なる厚みの基板を通して像を観察する場合は、基板の厚みの違いによって生じる収差をホログラムレンズによって補正し、最良の像を観察できるようにすることができるという効果がある。

【0148】さらに、本発明の顕微鏡レンズと接眼レンズを組み合わせることによって、光軸方向の位置の異なる2平面上の鮮明な像を同時に観察することができるという効果を有する顕微鏡を構成できる。

【0149】(9) 本発明の2焦点顕微鏡用レンズまたはこの顕微鏡レンズを用いた2焦点顕微鏡を用いた露光装置は、予め試料の裏面に所定のパターンを形成し、このパターンとフォトマスクの相対位置を高精度で合わせて表面にパターンを転写する事ができるという効果を有する。本発明の露光装置では2焦点の顕微鏡を用いるので、焦点深度を深くする必要がなく、高倍率の顕微鏡を用いることができ、裏面と表面を同時に高倍率で観察して位置合わせを行い、5μ叫以下の高精度で試料の裏面のパターンとフォトマスクの相対位置を合わせることができるという効果を有する。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例の複合対物レンズの概略 断面図

【図2】本発明の第1の実施例のホログラムレンズのホ





ログラムパターンを表す平面図

【図3】情報媒体上での集光スポットの光量分布を説明 する為に用いる説明図

【図4】本発明の第1の実施例のホログラムレンズの概 略断面図

【図5】本発明の第2の実施例に用いるホログラムレン ズの一部分の概略断面図

【図6】本発明の第2の実施例の複合対物レンズの概略 断面図

【図7】本発明の実施例におけるホログラムから得られ 10 る0次回折光(透過光)の光量分布を説明するための概 略断面図

【図8】本発明の実施例におけるホログラムから得られ る0次回折光(透過光)と回折光の光量分布を説明する ための概略断面図

【図9】 本発明の実施例のホログラムレンズのホログラ ムパターンを表す平面図

【図10】本発明の第3の実施例の複合対物レンズの概 略断面図

【図11】本発明の第3の実施例におけるホログラムか 20 ら得られる0次回折光(透過光)と回折光の光量分布を 説明するための概略断面図

【図12】本発明の第5の実施例の複合対物レンズの概 略断面図

【図13】本発明の第6の実施例の光ヘッド装置の概略 断面図

【図14】本発明の第6の実施例と第7の実施例と第1 0の実施例の光ヘッド装置に用いるホログラムのホログ ラムパターンを表す平面図

【図15】本発明の第6の実施例と第7の実施例と第1 30 いるホログラムのホログラムパターンを表す平面図 0の実施例の光ヘッド装置に用いるホログラムから発生 する回折光と光検出器の関係を表す概略断面図

【図16】本発明の第6~第11の実施例の光ヘッド装 置に用いる光検出器上での回折光の様子を説明するため の平面図

【図17】本発明の第6~第11の実施例の光ヘッド装 置に用いる光検出器を示す平面図

【図18】本発明の第6の実施例と第7の実施例と第9 の実施例と第10の実施例の光ヘッド装置の要部(ホロ グラムパターンと光検出器)の概略斜視図

【図19】本発明の第6の実施例の光ヘッド装置の概略 断面図

【図20】本発明の第6~第11の実施例の光ヘッド装 置に用いる光検出器及び光検出器上での回折光の様子を 説明するための平面図

【図21】本発明の実施例の光ヘッド装置の概略断面図

【図22】本発明の実施例の光ヘッド装置の概略断面図

【図23】本発明の実施例の光ヘッド装置の概略断面図

【図24】本発明の実施例の光ヘッド装置の概略断面図

【図25】本発明の実施例の光ヘッド装置に用いる光検 50

出器及び光検出器上での回折光の様子を説明するための 平面図

50

【図26】本発明の実施例の光ヘッド装置において得ら れるフォーカスエラー信号の一例を示すの概略説明図

【図27】本発明の第7の実施例の光ヘッド装置の概略 断面図

【図28】本発明の第8の実施例の光ヘッド装置の概略 断面図

【図29】本発明の第8の実施例と第11の実施例の光 ヘッド装置に用いるホログラムのホログラムパターンを 表す平面図

【図30】本発明の第9の実施例の光ヘッド装置の概略 断面図

【図31】本発明の第9の実施例の光ヘッド装置に用い るホログラムのホログラムパターンを表す平面図

【図32】本発明の第9の実施例の光ヘッド装置に用い る光検出器及び光検出器上での回折光の様子を説明する ための平面図

【図33】本発明の第10の実施例の光ヘッド装置の概 略断面図

【図34】本発明の第11の実施例の光ヘッド装置の概 略断面図

【図35】本発明の第12の実施例の光ヘッド装置の概 略断面図

【図36】本発明の第12の実施例の光ヘッド装置に用 いるホログラムのホログラムパターンを表す平面図

【図37】本発明の第12の実施例の光ヘッド装置の概 略断面図

【図38】本発明の第12の実施例の光ヘッド装置に用

【図39】本発明の第12の実施例の光ヘッド装置の概 略断面図

【図40】本発明の第13の実施例の光ヘッド装置の概 略断面図

【図41】本発明の第13の実施例と第14の実施例の 光ヘッド装置の要部(放射光源と光検出器)の概略斜視 図

【図42】本発明の第14の実施例の光ヘッド装置の概 略断面図

【図43】本発明の第15の実施例の情報媒体(光ディ スク)の概略斜視図(一部断面図)

【図44】本発明の第16の実施例の情報媒体(光ディ スク)の概略斜視図(一部断面図)

【図45】本発明の第17の実施例の光ディスク装置の 機能を示す説明図

【図46】本発明の第18の実施例の光ディスク装置の 機能を示す説明図

【図47】本発明の第19の実施例の顕微鏡用対物レン ズ及び顕微鏡の概略断面図

【図48】本発明の第20の実施例の露光器の概略断面

図

【図49】従来の光ヘッド装置の概略断面図

【図50】 従来例、及び本発明の第4の実施例の複合対 物レンズの概略断面図

51

【図51】従来の課題を説明するために用いる線図的説 明図

【符号の説明】

- 2 放射光源
- 3 光ビーム

【図1】

4 対物レンズ

5、51 情報媒体

7、71 光検出器

36 ビームスプリッター

107、108、109、111 ホログラムレンズ

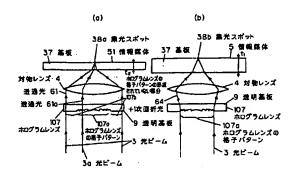
110 駆動手段

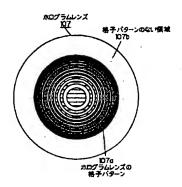
,121 収束レンズ

122 コリメートレンズ

123 コリメートレンズ

【図2】

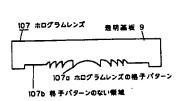




【図3】

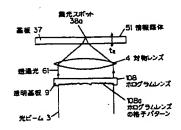
情報媒体上での位置

【図4】



【図6】

380 メインローブ

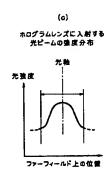


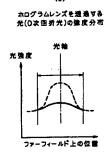
【図5】

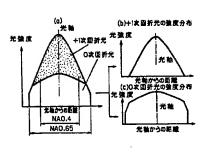
ホログラムレンズの新面形状 (A) (B) (C) (D) (E)

【図7】

【図8】

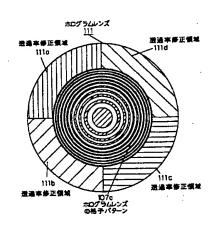


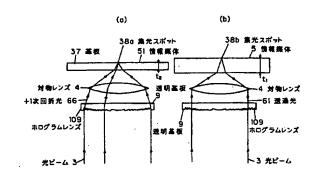




【図9】

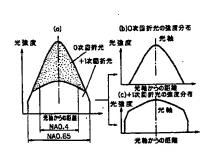
【図10】

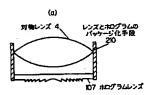


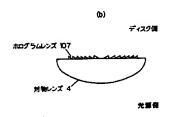


【図12】

【図11】

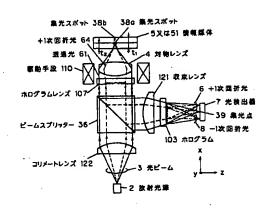


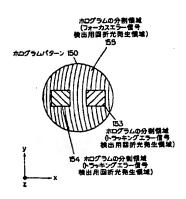




【図13】

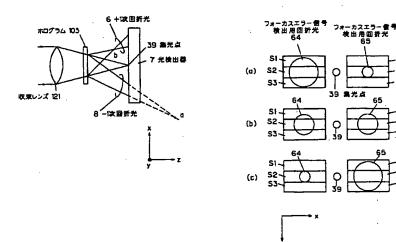
【図14】





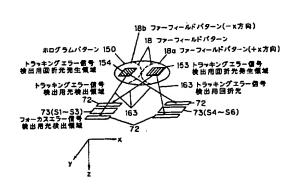
【図15】

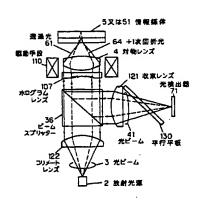
【図16】



【図18】

【図19】



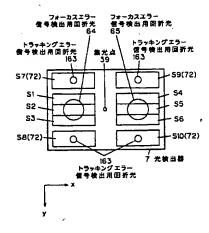


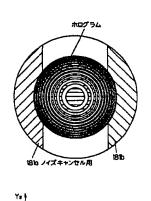
【図17】

【図20】

41(又は40)光ピーム

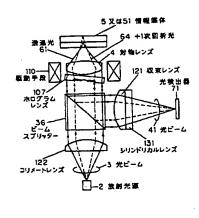
【図38】

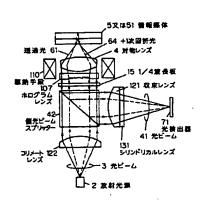




【図21】

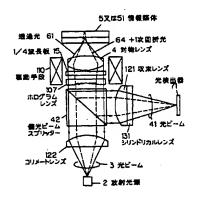
【図22】

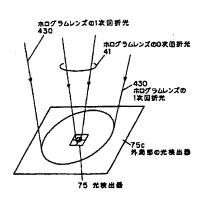




【図23】

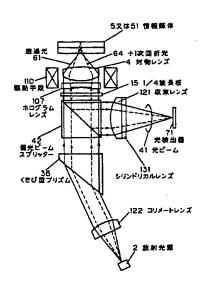
【図25】



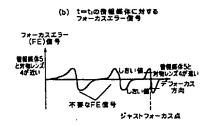


【図24】

【図26】

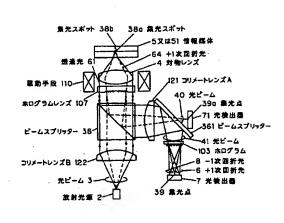


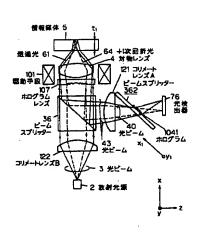
フォーカスエラー (FE) 使う 不要なFE 使う 世級を序5) と対象レンス 4が近い ファーカス しさい値 知識などと 対象レンスイが強い ファーカス ・ファーカス ・カー・フィーカス ・カー・フィーカス ・カー・フィーカス



【図27】

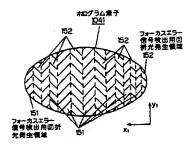
【図30】

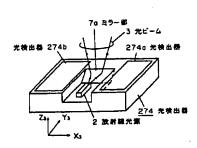




【図31】

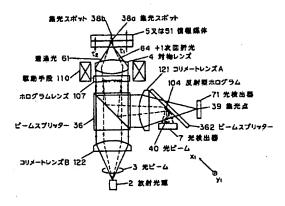
【図41】



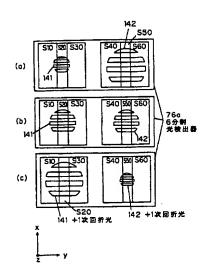


【図28】

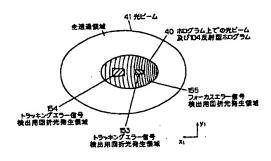
【図32】



【図29】



【図35】



【図33】

42 光ビーム

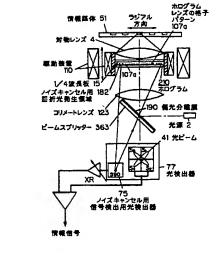
集光スポット 380

木ログラムレンズ 109/

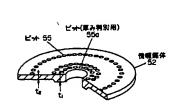
ピームスプリッター 36人

コンメートレンズ目 122

放射光照 2一〇

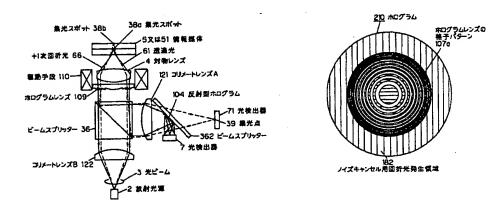


【図43】



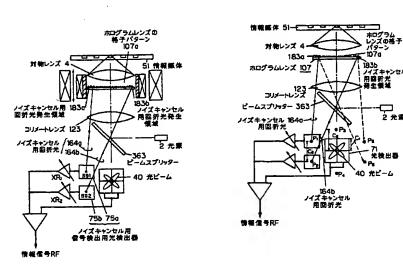
【図34】

【図36】



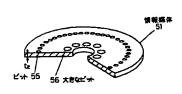
【図37】

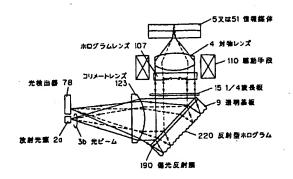
【図39】



【図44】

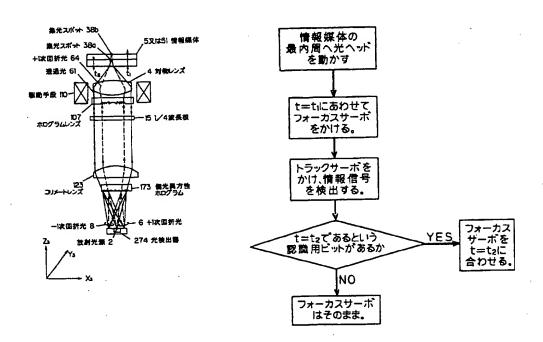
【図42】





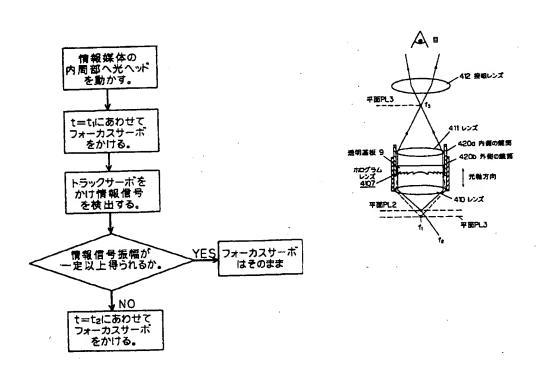
【図40】

【図45】



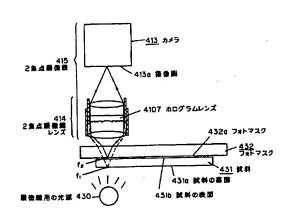
【図46】

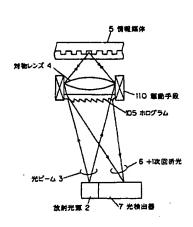
【図47】



【図48】

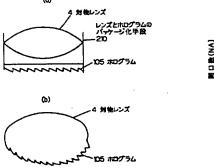
【図49】

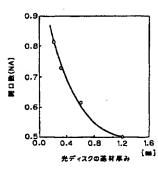




[図50]

【図51】





フロントページの続き

(51) Int.Cl.6 G 1 1 B		A	庁内整理番号 7247-5D 7247-5D	FI	技術表示箇所
	7/24	561	7215-5D		
	19/12	501 E	7525-5D		